



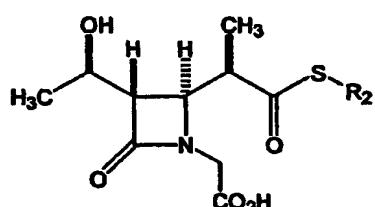
(84) 指定国(広域): ARIPO 特許 (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッ

パ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK,

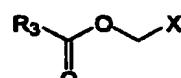
[統葉有]

(57) 要約:

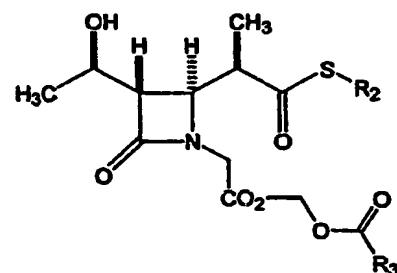
本発明は、経口投与用 β -メチルカルバペネム化合物を効率的に製造するための新規合成中間体およびその製造方法を提供する。つまり、本発明は、一般式 (5) で表される β -ラクタム化合物を出発原料とし、一般式 (6) で表される化合物と塩基の存在下に反応させ、一般式 (1) で表される新規な β -ラクタム化合物とし、水酸基を保護した後、強塩基の存在下に環化させ、さらに塩化ジフェニルリン酸と反応させることにより、一般式 (3) で表される新規な β -ラクタム化合物を得、これを脱保護することを特徴とする、一般式 (4) で表される新規な β -ラクタム化合物の製造方法である。



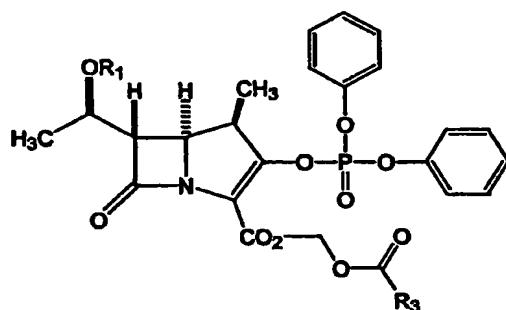
(5)



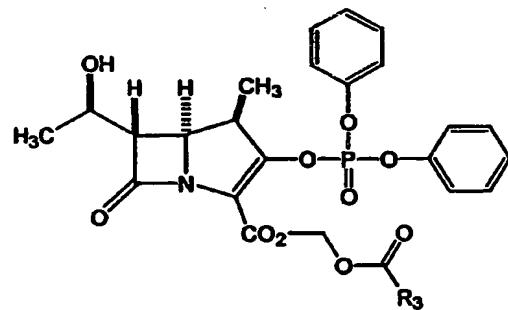
(6)



(1)



(3)



(4)

(式中、R₁: トリメチルシリル基またはトリエチルシリル基、R₂: アリール基またはヘテロアリール基、R₃: 炭素数1~10のアルキル基または炭素数3~10のシクロアルキル基、X: ハロゲン原子を示す)



TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

— 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

明細書

経口投与用カルバペネム化合物の新規合成中間体及びその製造方法

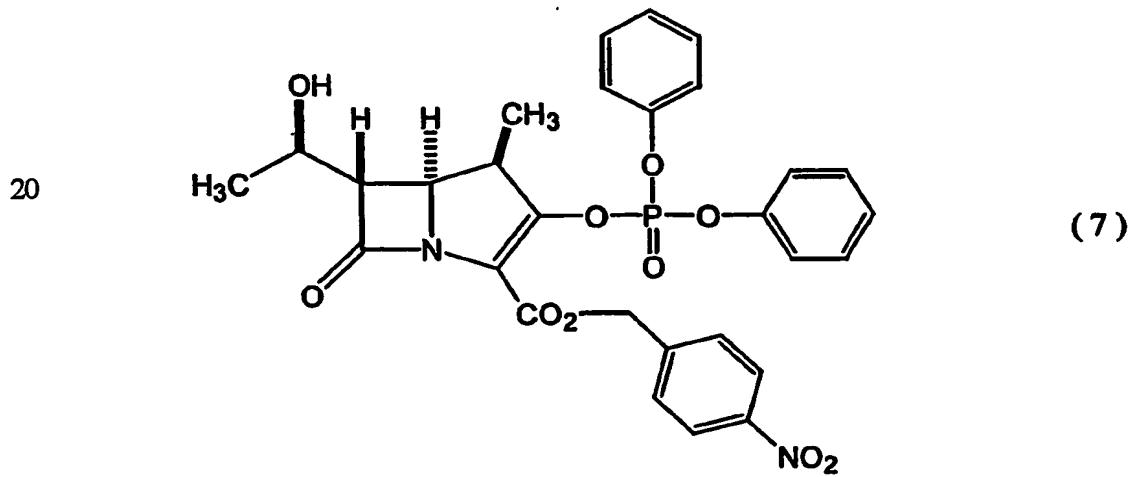
技術分野

5 本発明は経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物の共通合成中間体として極めて有用な新規 β -ラクタム化合物およびその製造方法に関する。

背景技術

10 1β -メチルカルバペネム化合物は広範囲の病原菌に対して優れた抗菌作用を示し、かつ生体内での安定性にも優れていることから最も注目されている抗菌剤のひとつである。そのため、近年、経口投与用薬剤の研究開発が精力的に進められている。経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物の製造方法としては、現在、以下のような方法が一般的に用いられている。

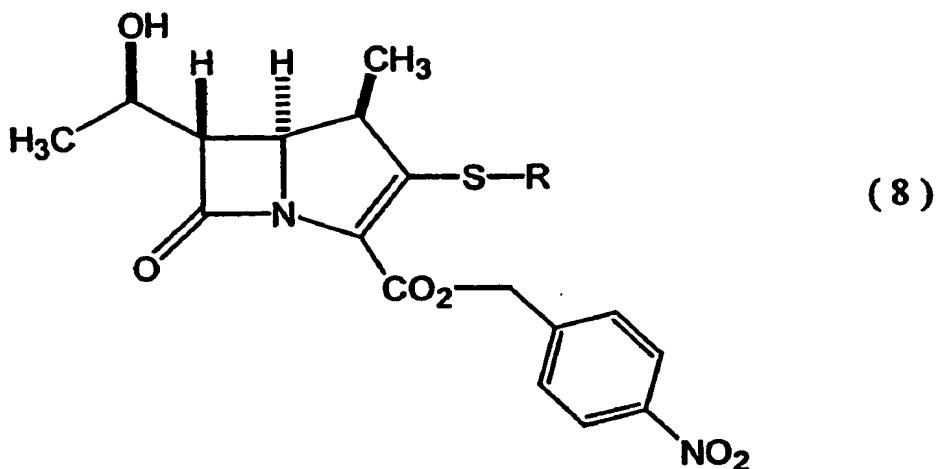
15 例えば、特開平8-53453号公報や、ザ・ジャーナル・オブ・アンチビオティックス (J. Antibiot.)、429~439頁、1997年に記載されているように、式(7)：



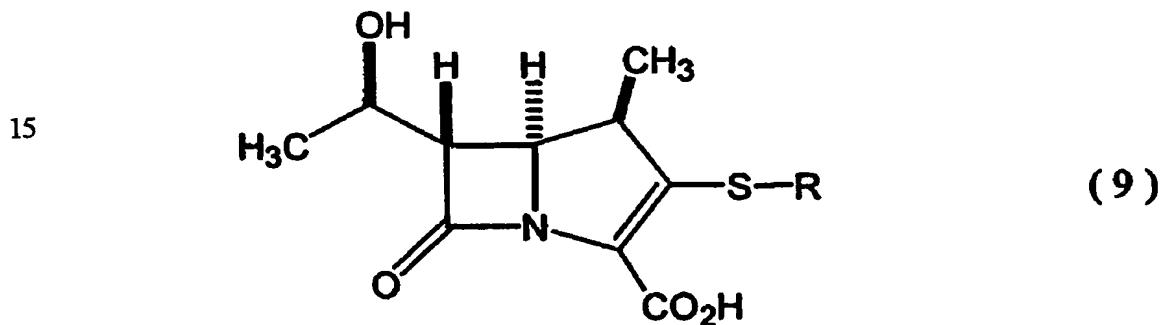
25

で表される化合物を各種チオール化合物 ($R-SH$) と反応させて、式(8)：

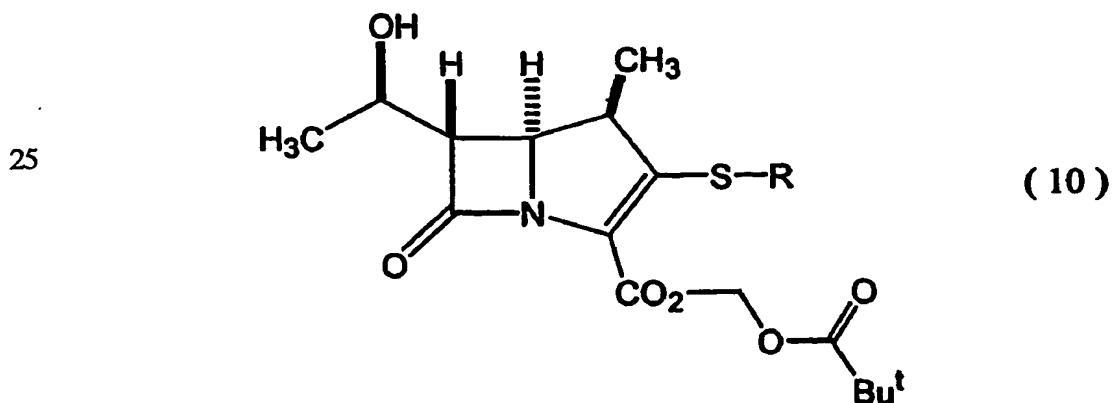
2



10 (式中、Rはチオール残基を示す) で表される化合物を合成し、例えば加水素分解反応や、亜鉛末による還元反応により保護基であるp-ニトロベンジル基を除去し、式(9)：



20 (式中、Rはチオール残基を示す) で表される化合物に変換し、さらに得られた化合物(9)のカルボン酸部位を例えばピバロイルオキシメチル化することにより、式(10)：

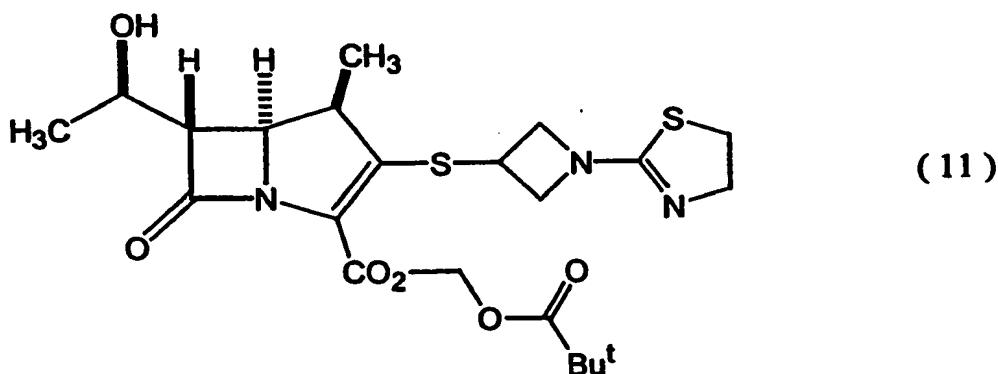


3

(式中、Rはチオール残基を示し、Bu^tはtert-ブチル基を示す)で表される化合物を製造する方法である。

上記式(10)で表される化合物としては、例えば、前記特開平8-53453号公報および特開平10-195076号公報には、式(11)：

5

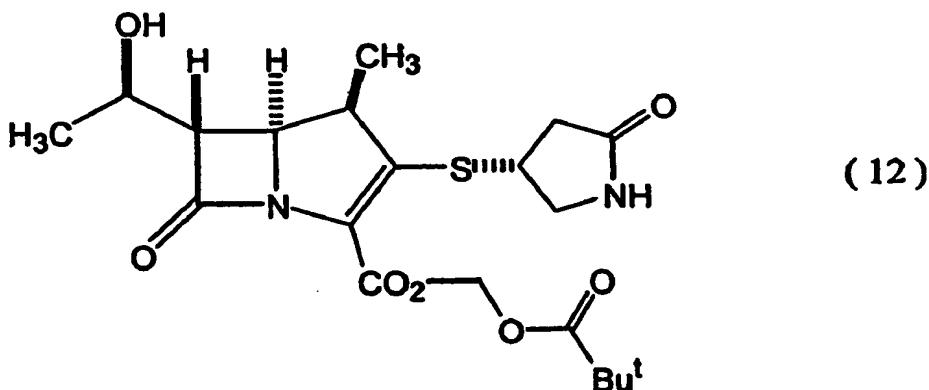


で示される化合物が記載されており、

また、前記ザ・ジャーナル・オブ・アンチビオティックス（J. Antibiot.））、429～439頁、1997年および特開平10-130270号公報には、式（12）：

15 には、式 (12) :

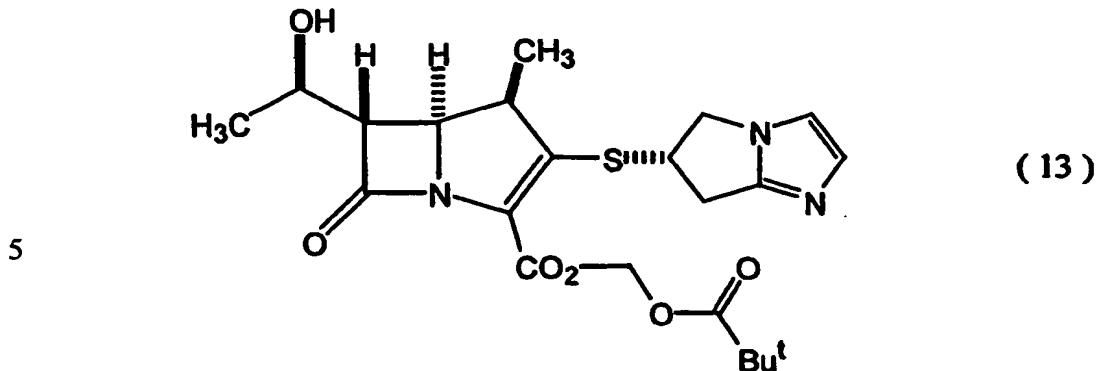
20



で示される化合物が記載されており、

さらに、特開平10-152491号公報には、式(13)：

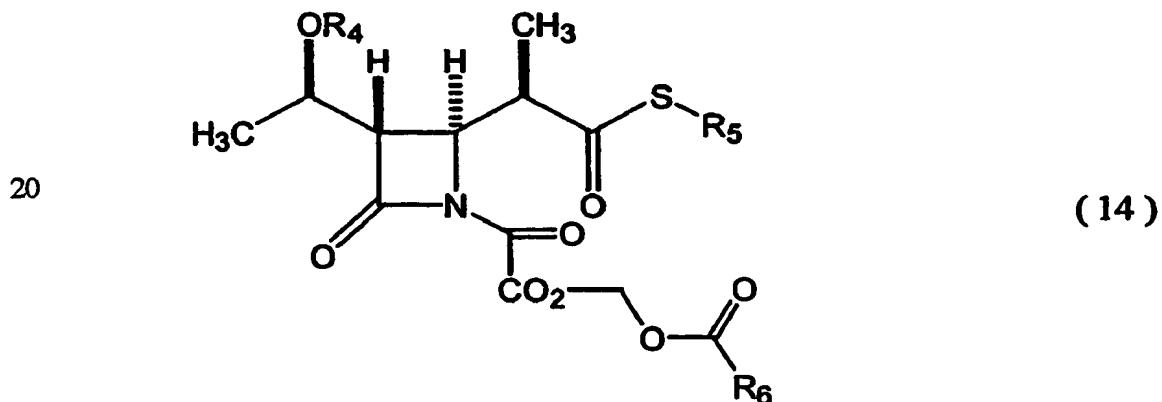
25



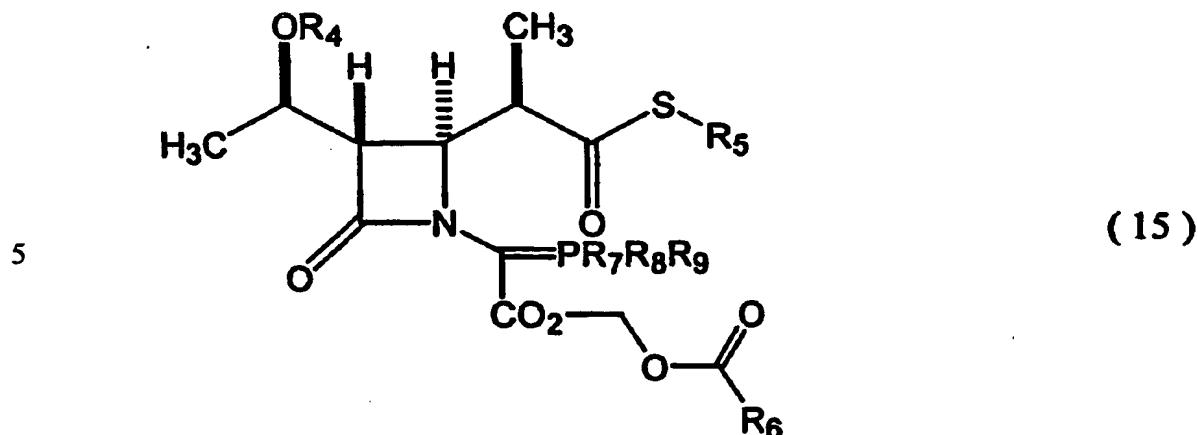
で示される化合物が記載されているが、これらは全て上記方法にて合成されている。

10 しかしながら、これらの製造方法では経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物を合成するのに、カルボン酸保護基の付け換えを必要とし、多段階の反応を経る必要があるため非効率的であり、また、最終物のチオール残基となる比較的高価なチオール化合物を合成初期段階で用いることから、製造コスト面で不利となり、問題となっていた。

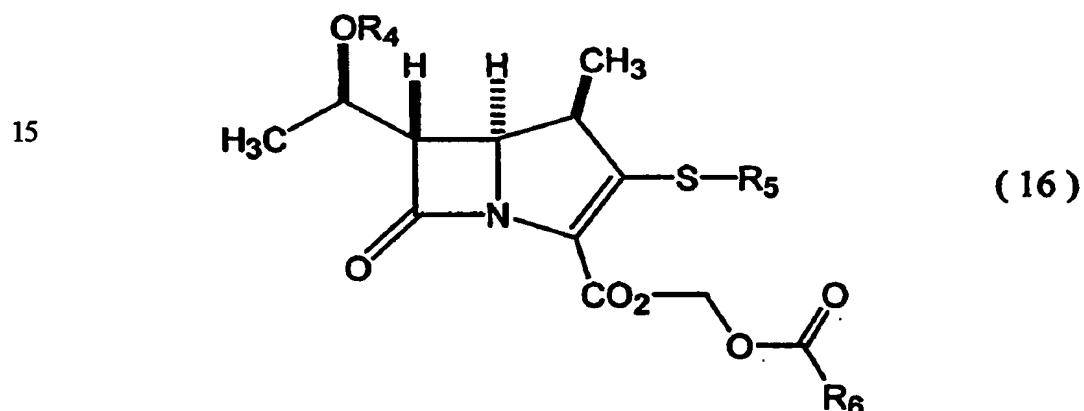
15 また、特開平8-59663号公報および特開2000-344774号公報には、式(14)：



25 (式中、R₄は水酸基保護基を示し、R₅は生成物である 1β -メチルカルバペネム化合物中に含まれるチオール残基を示し、R₆は有機基を示す) で表される化合物から、式(15)：



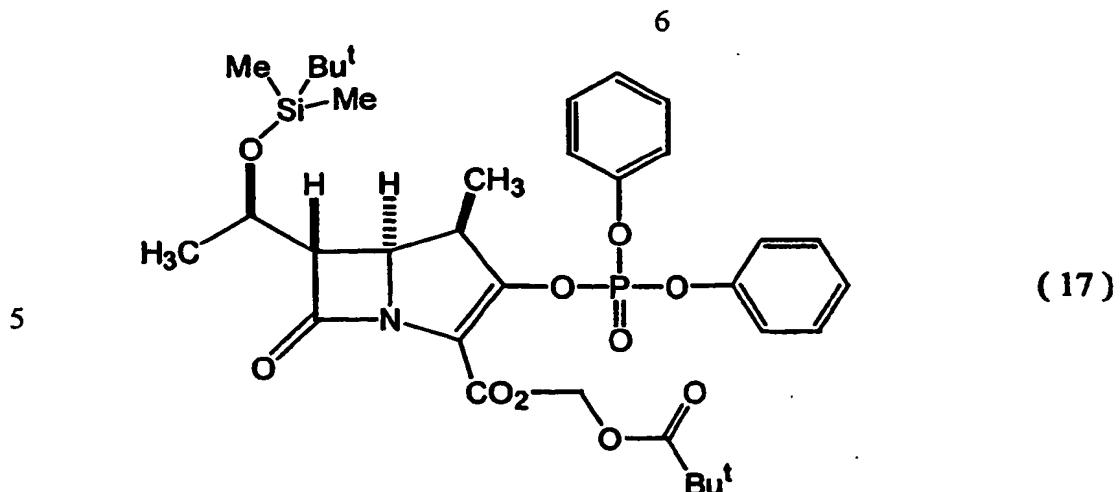
10 (式中、R₄、R₅、R₆は前記と同じ意味を示し、R₇、R₈、R₉は全て炭素数
1～4の低級アルコキシ基であるか、あるいはひとつが炭素数1～4のアルキル
基で残りふたつが炭素数1～4の低級アルコキシ基を示す)で表される化合物を
合成し、これを環化させることにより、式(16)：



20 (式中、R₄、R₅、R₆は前記と同じ意味を示す)で表される化合物を製造する
方法が記載されている。

しかしながら、本製造方法においても先述と同様に、最終物のチオール残基となる比較的高価なチオール化合物を合成初期段階で用いることから製造コスト面
25 で不利であり問題となっていた。

ジャーナル・オブ・オーガニック・ケミストリー (J. Org. Chem)、
第61巻、7889～7894頁、1996年および特開平5-279367号
公報には、式(17)：



(式中、Meはメチル基を示し、Bu^tは前記と同じ意味を示す)で示される化合物が記載されており、該化合物を各種チオール化合物との反応及び水酸基の脱保護により1β-メチルカルバペネム化合物に導くことが考え得る。しかしながら、上記化合物(17)においては、水酸基の保護基がtert-ブチルジメチルシリル基であるため、Protective Groups in Organic Synthesis (J. Wiley & Sons, New York)、44~46頁、1981年に例示されているように、水酸基部位の脱保護には他の官能基に影響を及ぼすような反応試剤を使用する必要があり、収率等の点で問題がある。本発明者らは脱保護の方法を種々検討したが、容易かつ効率の良い脱保護を行うことは困難であった。

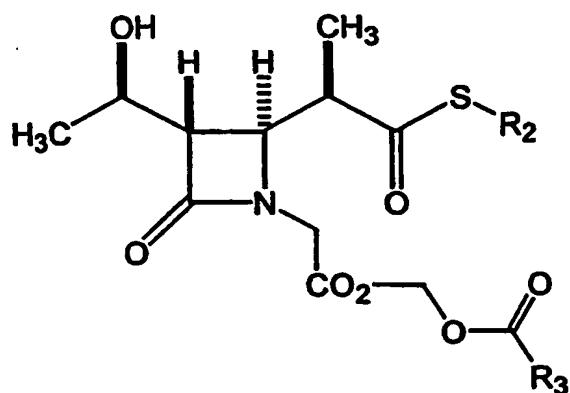
以上のような状況の中、経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物の効率的かつ製造コスト面で有利な製造を可能とする共通合成中間体の開発が望まれていた。

発明の要約

上記現状を鑑み、本発明者らは経口投与用 1β -メチルカルバペネム合成において最終段階にて一段でチオール化合物が導入できるような、新規 β -ラクタム化合物およびその製造方法の開発について鋭意検討した結果、本発明に至った。

即ち、本発明は、一般式（1）：

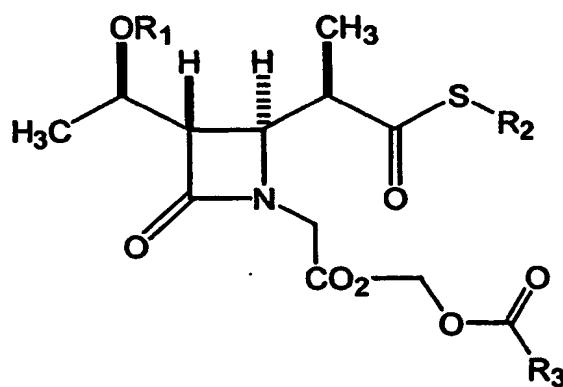
7



(1)

5

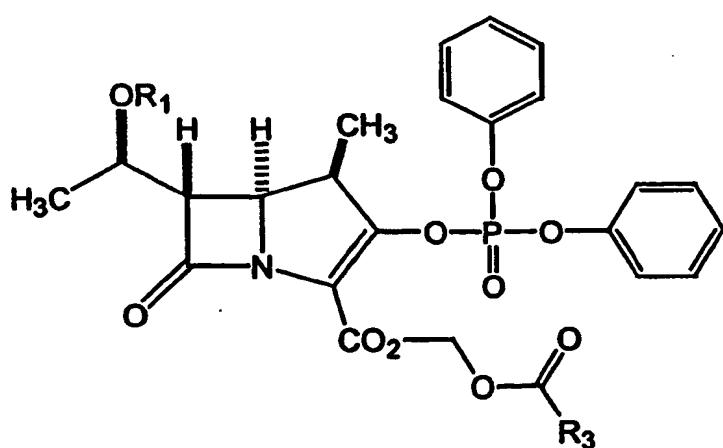
(式中、R₂はアリール基またはヘテロアリール基を示し、R₃は炭素数1～10のアルキル基または炭素数3～10のシクロアルキル基を示す)で表される化
10 合物の水酸基を保護することにより、一般式(2)：



(2)

15

(式中、R₁はトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示し、R₂、R₃は前記と同じ意味を示す)で表される化合物と成し、これを強塩基の存在下に環
20 化させ、引き続き塩化ジフェニルリン酸と反応させることにより、一般式(3)
：



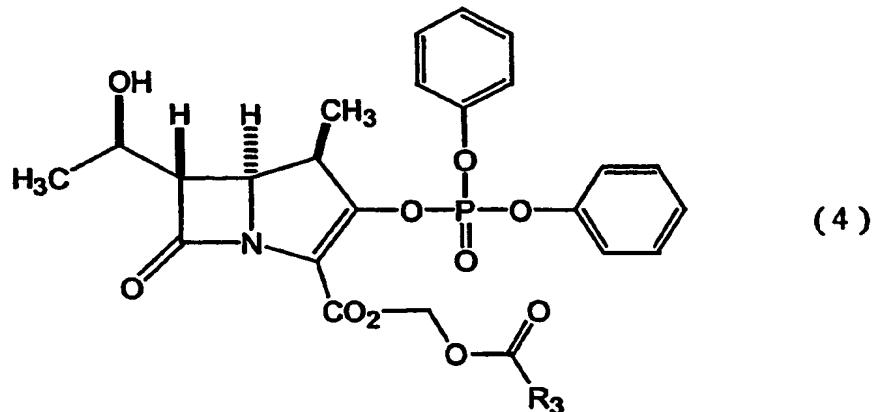
(3)

25

(式中、R₁、R₃は前記と同じ意味を示す)で表される化合物とすることを特徴とする、β-ラクタム化合物の製造方法である。

また、本発明は、上記のようにして製造された化合物(3)の水酸基部位の脱保護を行うことを特徴とする、一般式(4)：

5

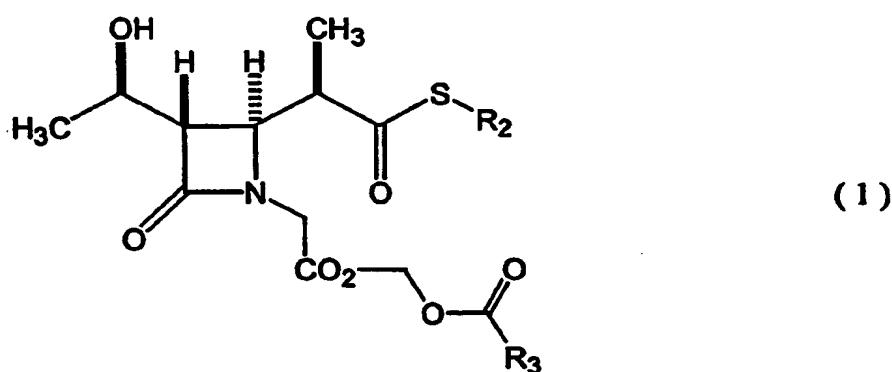


10

(式中、R₃は前記と同じ意味を示す)で表されるβ-ラクタム化合物の製造方法である。

また、本発明は、一般式(1)：

15



20

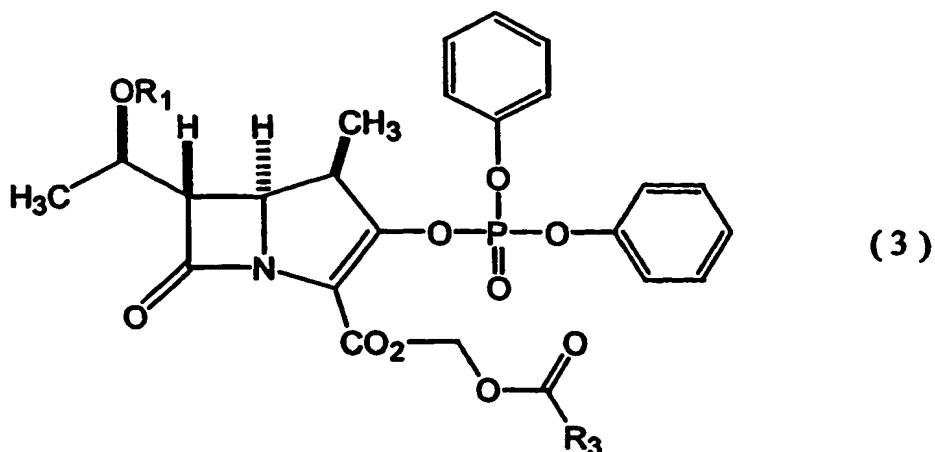
(式中、R₂、R₃は前記と同じ意味を示す)で表される化合物である。

また、本発明は、一般式(3)：

25

9

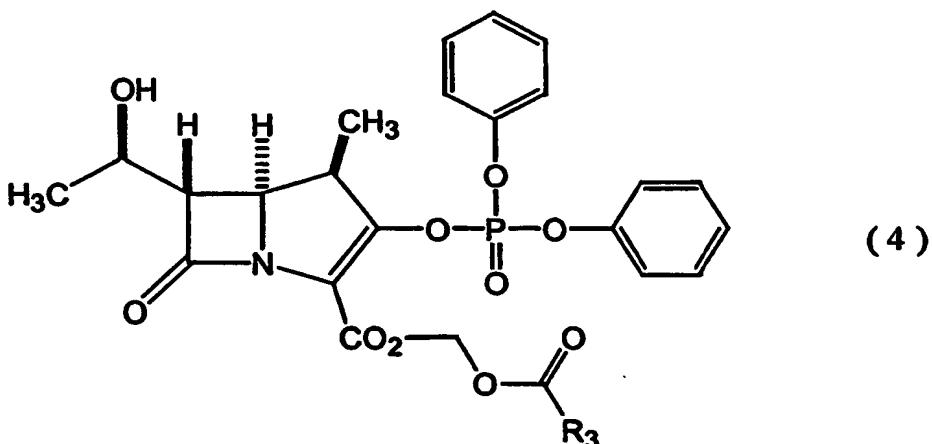
5



(式中、R₁、R₃は前記と同じ意味を示す) で表される化合物である。

10 さらに本発明は、一般式 (4) :

15



(式中、R₃は前記と同じ意味を示す) で表される化合物でもある。

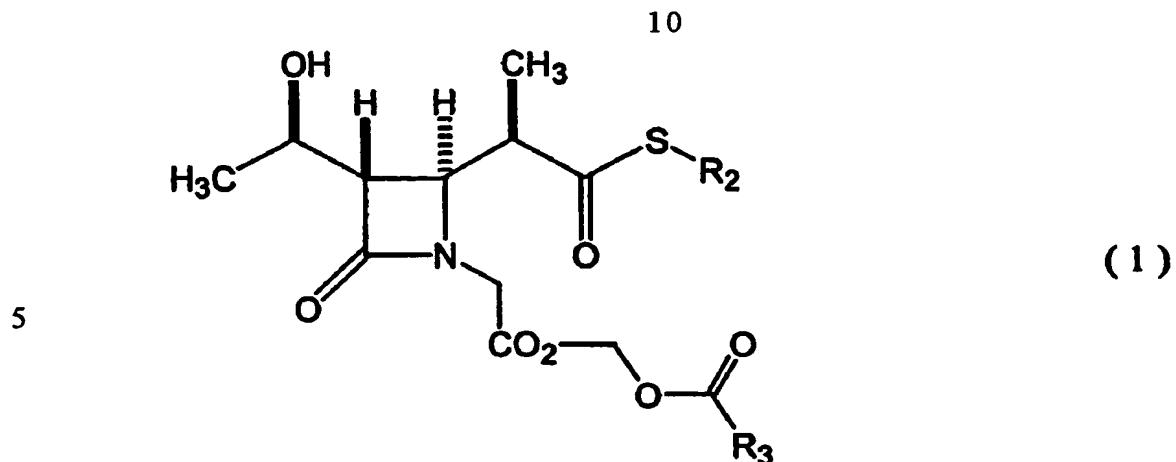
20

発明の詳細な開示

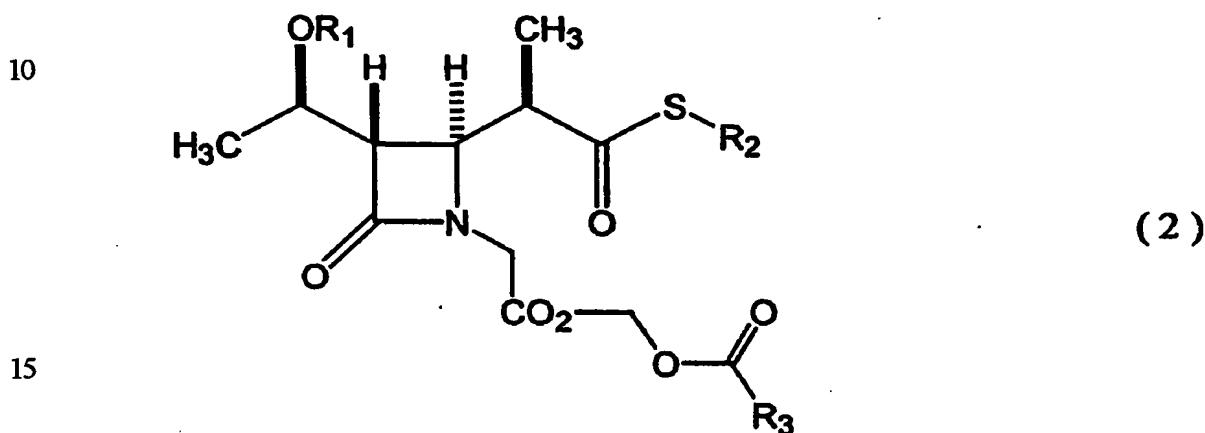
以下、本発明について詳細に説明する。

本発明は、一般式 (1) :

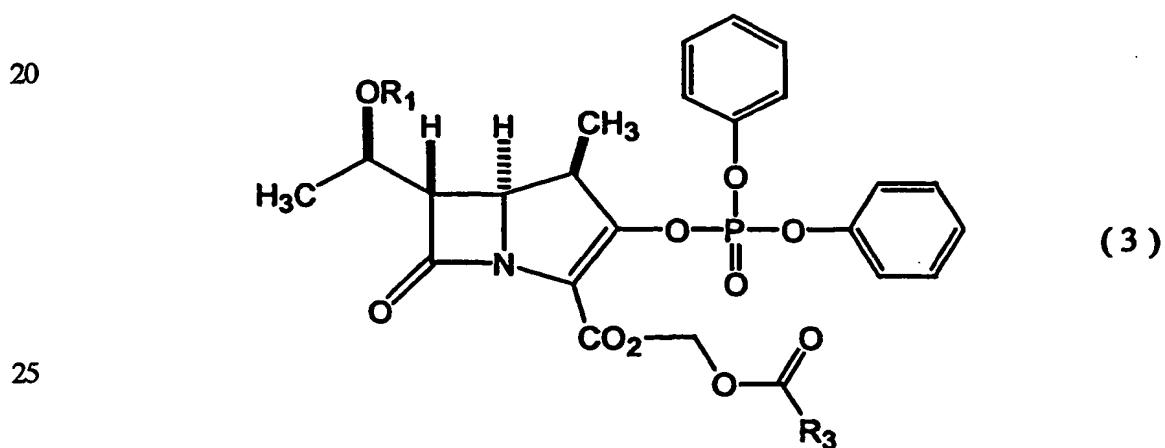
25



で表される化合物の水酸基を保護することにより、一般式（2）：



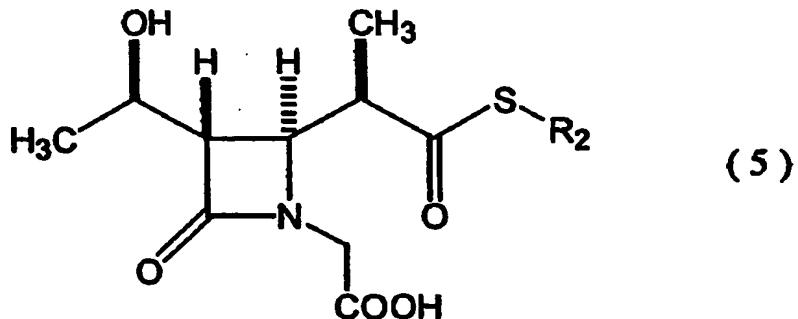
で表される化合物と成し、これを強塩基の存在下に環化させ、引き続き塩化ジフェニルリシン酸と反応させることにより、一般式（3）：



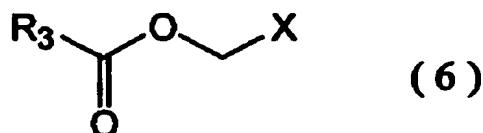
で表される化合物とすることを特徴とする、 β -ラクタム化合物の製造方法である。

本発明において、前記式（1）で表される化合物は、一般式（5）：

11



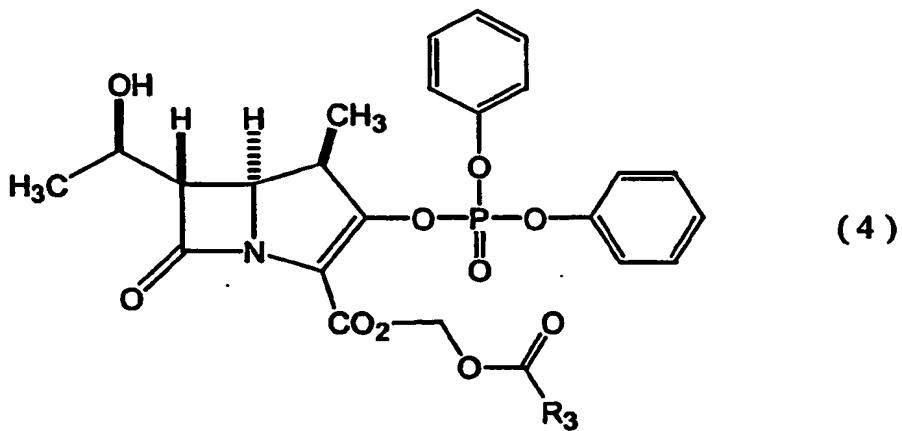
で表される化合物と、一般式（6）：



で表される化合物を、塩基の存在下に反応させて得られたものであることが好ましい。

本発明の β -ラクタム化合物の製造方法により製造された前記式（3）で表される化合物は、水酸基部位の脱保護を行って、一般式（4）：

15



で表される β -ラクタム化合物としてもよい。

まず、各化合物における置換基について説明する。前記式（2）及び（3）において水酸基の保護基 R_1 はトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基であり、特に好ましくはトリメチルシリル基である。これらの置換基は、本発明の製造方法において使用される化合物（3）の保護基 R_1 の脱保護反応に際して、化合物中の他の官能基部分を極力分解させることなく、穏和な反応条件にて除去できるものとして本発明者が銳意検討の結果見出したものである。

前記式(1)、(2)及び(5)において、チオール残基であるR₂はアリール基またはヘテロアリール基を示し、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子；ニトロ基、炭素数1～3のアルキル基、炭素数1～3のアルコキシ基等により置換されていてもよい。

アリール基としては、例えば、フェニル基、1～3個の塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等のハロゲン原子で置換されたハロゲノフェニル基、p-ニトロフェニル基、o-ニトロフェニル基、p-メトキシフェニル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基等が挙げられる。

ヘテロアリール基としては、例えば、2-ピリジル基、3-ピリジル基、4-ピリジル基、2-ピリミジル基、2-(4,6-ジメチル)ピリミジル基、2-ベンゾチアゾリル基、2-ベンゾイミダゾリル基、2-ベンゾオキサゾリル基、2-チエニル基等が挙げられる。

R₂としては、アリール基が好ましく、入手の容易さ、経済性、反応性等からフェニル基、ハロゲノフェニル基がより好ましく、ハロゲノフェニル基としては、p-クロロフェニル基が好ましい。

前記式(1)、(2)、(3)、(4)及び(6)において、置換基R₃は最終的に経口投与用1β-メチルカルバペネム化合物として開発されうる化合物中のカルボン酸エステル残基のアルカノイルオキシメチル基部位に含まれてくるものであり、炭素数1～10のアルキル基または炭素数3～10のシクロアルキル基を示す。

炭素数1～10のアルキル基の例としてはメチル基、エチル基、ノルマルプロピル基、イソプロピル基、ノルマルブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基、tert-ブチル基、ノルマルオクチル基、ノルマルデカニル基等が挙げられる。

炭素数3～10のシクロアルキル基は置換基を有していてもよく、置換基としてはメチル基、エチル基等の炭素数1～4のアルキル基等が挙げられる。炭素数3～10のシクロアルキル基の例としては、シクロプロピル基、シクロヘキシル基、1-メチルシクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基等が挙げられる。

置換基R₃としては、なかでも経口投与用カルバペネム化合物の開発でよく使用されるtert-ブチル基が特に好ましい。

前記式(6)において置換基Xはハロゲン原子を示し、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子が挙げられるが、化合物(6)の入手の容易さや反応性、安定性等の面から塩素原子が特に好ましい。

次に本発明の製造方法について説明する。

5 本発明において好ましく使用される出発原料の前記式(5)で表される化合物は、例えば、ケミカル・アンド・ファーマシューティカル・ブルティン(Chem. Pharm. Bull.)、42巻、1381～1387頁、1994年に記載の方法により容易に製造することができ、 1β -メチルカルバペネム化合物の合成原料として望ましい光学活性体の形で容易に合成可能な化合物である。

10 上記化合物(5)を、前記式(6)で表されるアルカノイルオキシメチルハロゲン化物と塩基の存在下に反応させて、前記式(1)で表される β -ラクタム化合物へと誘導することができる。

15 該反応は、化合物(5)及び化合物(6)を分解させないような不活性溶媒を用いて行われる。不活性溶媒としては特に限定はされないが、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル等のエーテル系溶媒；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒；N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド等のアミド系溶媒；ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、アセトン、塩化メチレン、およびそれらの混合溶媒等が挙げられる。反応速度の点から、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミドが特に好ましい。

20 反応に使用されるアルカノイルオキシメチルハロゲン化物(6)の量は、化合物(5)に対して1.0倍モル量以上必要であり、好ましくは1.1～3.0倍モル量である。

25 また、使用される塩基としては、一般的に、カルボン酸とアルキルハロゲン化物によりエステルを形成する反応において使用されるものを用いることができ、例えば、有機アミン類やアルカリ金属塩等が挙げられる。

有機アミン類としては、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ジシクロヘキシルアミン、1, 8-ジアザビシクロ[5. 4. 0]ウンデシ-7-エン(DBU)、モルホリン等が例示される。その使用量は化合物(5)に対し

1. 0倍モル量以上は必要であり、1. 1～2. 0倍モル量が好ましい。

また、アルカリ金属塩としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム等の炭酸アルカリ塩；重炭酸ナトリウム、重炭酸カリウム等の重炭酸アルカリ塩等が例示される。その使用量は化合物（5）に対し、炭酸アルカリ塩使用時に5 は0. 5倍モル量以上が必要であり、重炭酸アルカリ塩使用時には1. 0倍モル量以上が必要であるが、共に1. 1～2. 0倍モル量が好ましい。

また、上記反応においては反応促進剤として添加物を必要に応じて加えてもよく、添加物としてはヨウ化ナトリウム、臭化リチウム等のアルカリ金属ハロゲン化物や、臭化テトラブチルアンモニウム、塩化ベンジルトリエチルアンモニウム10 等の四級アンモニウムハロゲン化物等が挙げられる。その使用量は化合物（6）に対し1. 0倍モル量以上であることが好ましく、1. 0～1. 5倍モル量が最適である。

上記反応は通常0～80°Cで実施されるが、反応物、生成物の分解抑制の理由から10～40°Cで行うのが好ましい。

15 また、反応時間は通常1～50時間であるが、上記理由から2～30時間であることが好ましい。

また、当然のことではあるが、薄層クロマトグラフィー（TLC）、高速液体クロマトグラフィー（HPLC）といった分析的手段により該反応の経時変化を知ることができる。

20 反応後の混合物からは、通常有機反応においてしばしば用いられるpH調節、抽出、分液、洗浄、濃縮、精製などの操作を経て目的化合物（1）を単離することができる。

なお、上記反応で得られる化合物（1）は新規化合物であり、本発明者らにより、経口投与用1 β -メチルカルバペネム化合物を製造する際の共通合成中間体25 を製造するのに有用な前駆体としての用途が確認された化合物である。

上記反応にて得られた化合物（1）は、続いて、その水酸基を保護することにより化合物（2）に変換される。

該反応は水酸基にシリル保護基を導入する反応であり、例えば、Protective Groups in Organic Synthesis (J. W.

iley & Sons, New York)、39~50頁、1981年に記載されているような一般的なシリル保護基導入条件を採用することができる。本発明ではトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基が導入されるが、化合物(1)を、不活性溶媒中、アミン等の塩基の共存下に、塩化トリメチルシランまたは5 塩化トリエチルシランと反応させることにより、化合物(2)へ誘導することができる。本方法は最も一般的なものであり、上記化合物(2)を製造する際には最適である。

この際使用する塩化トリメチルシランまたは塩化トリエチルシランの量は、化合物(1)に対し1.0倍モル量以上は必要であり、1.1~3.0倍モル量が10 好ましい。

また、塩基として使用するアミンはトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、ピリジン、イミダゾール等が挙げられる。その量は化合物(1)に対し1.0倍モル量以上は必要であり、1.1~3.0倍モル量が好ましい。

不活性溶媒としては、上記塩化トリアルキルシランを分解させないような不活性なものであれば特に制限されないが、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル等のエーテル系溶媒；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒；N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド等のアミド系溶媒；ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、アセトン、塩化メチレン、およびそれらの混合溶媒等が挙げられる。

20 上記反応は通常0~100°Cで実施されるが、反応物、生成物の分解抑制の理由から10~60°Cで行うのが好ましい。

また、反応時間は通常0.5~50時間であるが、上記理由より1~30時間であることが好ましい。

なお、反応の進行具合は先述の如く、分析的手段を用いて追跡することができる。

反応後の混合物からは、通常有機反応においてしばしば用いられるpH調節、抽出、分液、洗浄、濃縮、精製などの操作を経て化合物(2)を単離することができる。この際、化合物(2)は酸性条件にすると水酸基上の保護基が脱保護されて原料化合物(1)に戻ってしまうため、酸性条件にならないように十分注意

しなければならない。

上記反応で得られた化合物（2）は、強塩基の存在下で環化させた後、塩化ジフェニルリン酸で処理することにより、化合物（3）に変換される。

化合物（2）の環化反応で使用される好適な強塩基としては、カリウムtert-ブロトキシド、ナトリウムtert-ブロトキシド等のアルカリ金属アルコキシド；リチウムビス（トリメチルシリル）アミド、ナトリウムビス（トリメチルシリル）アミド、カリウムビス（トリメチルシリル）アミド等のアルカリ金属アミド；水素化ナトリウム、水素化カリウム等のアルカリ金属水素化物等を挙げることができる。本反応では化合物（2）にチオエステル基やアルカノイルオキシメチル基が存在するため、これら官能基の分解が最小化されるような塩基が望まれ、カリウムtert-ブロトキシド、ナトリウムビス（トリメチルシリル）アミド、水素化ナトリウムが特に好ましい。

また、その使用量は、環化反応が充分進行するだけの量であることが望ましく、化合物（2）に対し2～3倍モル量であることが好ましい。

本環化反応では、環化の進行に伴い金属チオラートが副生してくるため、このものを後続反応で悪影響を与えない形の化合物に変換するための捕捉剤を使用するのが好ましい。

捕捉剤としては、ヨウ化メチル、ヨウ化プロピル、臭化アリル、臭化ベンジル、p-トルエンスルホン酸メチル等のアルキル化剤；塩化p-トルエンスルホニル、塩化メタンスルホニル等のスルホニル化剤；塩化ジフェニルリン酸等のリン酸エステル化剤等が挙げられる。その使用量は化合物（2）から副生する金属チオラートと同量であることが望ましく、好適には化合物（2）に対し1.0～1.5倍モル量を用いることができる。

続いて、化合物（2）が環化した反応中間体と塩化ジフェニルリン酸との反応により、化合物（3）が生成する。本反応は先の環化反応と同一反応器内で通常行われる。

塩化ジフェニルリン酸の使用量は、反応が十分に進行するだけの量が必要であり、化合物（2）に対し1.0～1.5倍モル量が好適な量である。なお、塩化ジフェニルリン酸は、上述の如く副生した金属チオラートの捕捉剤をも兼ねるこ

とができるため、このような場合には化合物（2）に対し2倍モル量以上を加えることで金属チオラートを補足し、かつリン酸エステル化剤としての役目も兼ねさせて使用することができる。

上記の環化およびリン酸エステル化の反応は不活性溶媒中で行われる。不活性溶媒としては特に制限されるものではないが、好適なものとしては、例えば、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジエチルエーテル等のエーテル系溶媒；ベンゼン、トルエン、キシレン等の芳香族炭化水素系溶媒；N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド等のアミド系溶媒；ジメチルスルホキシド、アセトニトリル、アセトン、塩化メチレン、およびそれらの混合溶媒等が挙げられる。塩基や化合物（2）の溶解性の面からテトラヒドロフラン、あるいはそれとトルエンとの混合溶媒が最適であるが、その混合比率については反応試剤が溶解すれば特に制限はない。

上記環化及びリン酸エステル化の反応は通常-78～60°Cで実施されるが、反応物、生成物の分解抑制の理由から-78～10°Cで行うのが好ましい。

また、環化反応時間は通常1分～20時間であるが、5分～5時間であることが好ましい。

また、リン酸エステル化の反応時間は通常5分～30時間であるが、30分～10時間であることが好ましい。

なお、反応の進行具合は先述の如く、分析的手段を用いて追跡することができる。

反応後の混合物からは、通常有機反応においてしばしば用いられるpH調節、抽出、分液、洗浄、濃縮、精製などの操作を経て化合物（3）が単離される。

なお、上記反応で得られる化合物（3）は新規化合物であり、本発明者らにより経口投与用1 β -メチルカルバペネム化合物を製造する際の共通合成中間体を製造するのに有用な合成前駆体としての用途が確認された化合物である。

次いで、水酸基の保護基であるR₁を脱保護することにより、化合物（3）は化合物（4）へと誘導することができる。

脱保護の方法としては、例えば、Protective Groups in Organic Synthesis (J Wiley & Sons, New

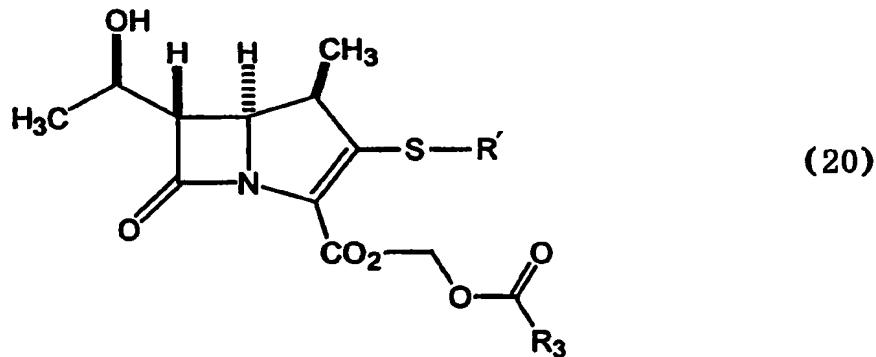
York)、39~50頁、1981年に記載されているような一般的なシリル保護基の脱保護条件を採用することができる。

脱保護反応に際して、化合物中の他の官能基部分を極力分解させることなく、5 穏和な反応条件にて保護基を除去できる方法として、化合物(2)を環化及びリシン酸エステル化させた反応後の混合物をpH調節する際に、酸性条件とすることで水酸基部位の脱保護を行う方法が特に好ましい。ただし、化合物(3)を取り出した後に別途化合物(4)へと誘導してもよい。

この際使用される酸性条件はpHが7以下の条件であれば特に制限はないが、pH2~6であることが好ましく、該pHにて該シリル保護基が極めて容易に離10 脱される。また、当該酸性条件とするために、例えば、リン酸、クエン酸水、塩酸等を混合物に添加することができる。

化合物(4)は新規化合物であり、以下で述べるように、経口投与用1 β -メチルカルバペネム化合物の共通合成中間体としての有用な用途が本発明者らによって初めて認められた化合物である。

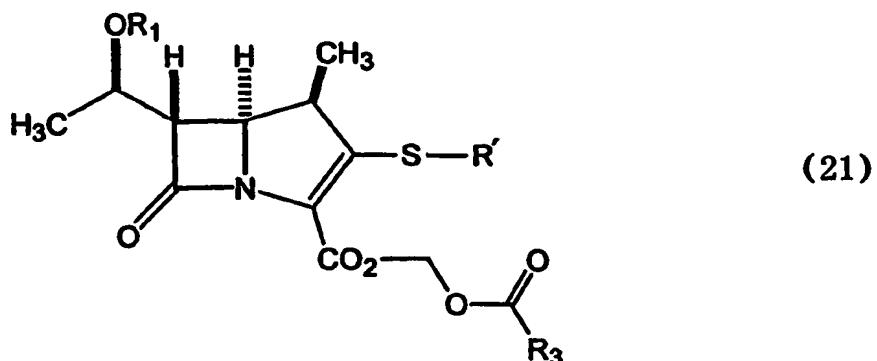
15 上記のようにして得られる化合物(4)は塩基の存在下に、チオール化合物($R' - SH$)と反応させることで、一般式(20)；



(式中、 R' はチオール残基を示し、 R_3 は前記と同じ意味を示す)で表される25 各種1 β -メチルカルバペネム化合物に一工程にて誘導することができる。

また、脱保護する前の上記化合物(3)を塩基の存在下にチオール化合物と反応させて、一般式(21)；

19



(式中、R'、R₁、R₃は前記と同じ意味を示す) で表される1β-メチルカルバペネム化合物を得た後に、水酸基部位の脱保護を行うことにより、経口投与用の各種1β-メチルカルバペネム化合物に誘導してもよく、化合物(3)および(4)を単離することなく、直接所望の1β-メチルカルバペネム化合物へ誘導することも可能である。

この場合、まず、前述のように化合物(2)を環化させ、塩化ジフェニルリン酸によるリン酸エステル化反応までを行って化合物(3)とする。その後、塩基の存在下にチオール化合物(R'-SH)と反応させる。

15 ここで、チオール化合物との反応において用いられる塩基は、上述の環化反応に使用される強塩基と同一でもよいし、異なっていてもよい。

前述の化合物(2)の環化時に使用される強塩基以外の他の塩基としては、有機アミン類やアルカリ金属塩を用いることができ、有機アミン類としてはトリエチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、4-ジメチルアミノピリジン、1, 20 8-ジアザビシクロ[5. 4. 0] -ウンデシー7-エン(DBU)、1, 5-ジアザビシクロ[4. 3. 0] -ノン-5-エン(DBN)、1, 4-ジアザビシクロ[2. 2. 2] オクタン(DABCO)等が挙げられる。アルカリ金属塩としては、炭酸ナトリウム、炭酸カリウム、炭酸セシウム等の炭酸アルカリ塩；重炭酸ナトリウム、重炭酸カリウム等の重炭酸アルカリ塩等が挙げられる。

25 また、環化反応の際に用いたものとは別の不活性溶媒を加えることにより反応を促進することも可能である。

反応促進のためにさらに添加される不活性溶媒としては、好適にはアセトニトリル、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド等が挙げられる。

上記で得られた 1β -メチルカルバペネム化合物は、上述したような水酸基部位の脱保護を行う一般的な方法、好ましくは、化合物中の他の官能基部分を極力分解させないような、先述と同様の条件とすることによる脱保護方法により、所望の経口投与用 1β -メチルカルバペネム化合物へと変換することができる。

5

発明を実施するための最良の形態

以下に実施例および参考例を挙げてさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの記載によって何ら限定されるものではない。なお、以下の実施例および参考例で用いた略号の意味は次のとおりである。

10 Me : メチル基

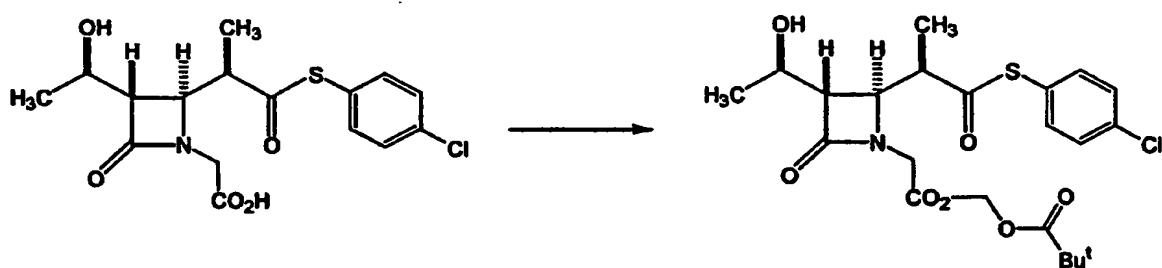
Bu^t : t e r t - プチル基

TMS : トリメチルシリル基

TES : トリエチルシリル基

15 (実施例 1) (3S, 4S) - 4 - [(1R) - 1 - (p - クロロフェニルチオカルボニル) エチル] - 3 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチル - 2 - アゼチジノンの製造

20



25

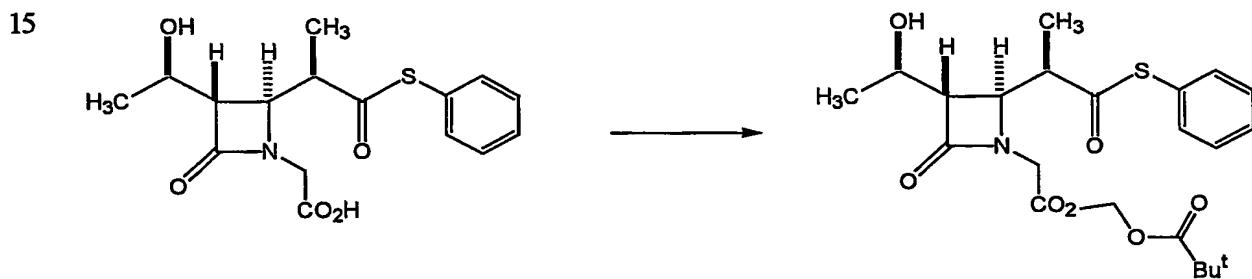
(3S, 4S) - 1 -カルボキシメチル - 4 - [(1R) - 1 - (p - クロロフェニルチオカルボニル) エチル] - 3 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 2 - アゼチジノン 8. 18 g (22. 0 mmol) をジメチルホルムアミド 18 ml に室温 (25°C) で溶解させ、塩化ピバロイルオキシメチル 5. 5 ml (40. 0 mmol) 、ヨウ化ナトリウム 5. 75 g (40. 3 mmol) を順次添加し、ジイソプロピルエチルアミン 4. 2 ml (25. 3 mmol) を滴下した後、同温度で 20 時間攪拌した。反応液をトルエン 120 ml で希釈し、2.

5 %重曹水および水で数回洗浄して得られたトルエン溶液を、芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。得られた油状残渣を室温でトルエン 60 ml に溶解し、ヘキサン 120 ml を添加すると結晶が析出した。これをろ別、洗浄することにより標記の白色結晶 9.46 g を得た (收率 92.7 %)。

5 NMR δ (CDCl₃) : 1.19 (9H, s)、1.32~1.34 (6H, m)、3.11~3.18 (2H, m)、3.87 (1H, d, J = 18.1 Hz)、4.15 (1H, dd, J = 2.4, 4.4 Hz)、4.22~4.24 (1H, m)、4.35 (1H, d, J = 18.1 Hz)、5.76 (2H, s)、7.31 (2H, d, J = 8.8 Hz)、7.40 (2H, d, J = 8.8 Hz)

10

(実施例 2) (3S, 4S)-4-[(1R)-1-(フェニルチオカルボニル)エチル]-3-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]-1-ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチル-2-アゼチジノンの製造



20 (3S, 4S)-1-カルボキシメチル-4-[(1R)-1-(フェニルチオカルボニル)エチル]-3-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]-2-アゼチジノン 1.35 g (4.0 mmol) をジメチルホルムアミド 8 ml に室温 (25°C) で溶解させ、塩化ピバロイルオキシメチル 1.20 g (8.0 mmol) 、ヨウ化ナトリウム 1.20 g (8.0 mmol) を順次添加し、ジイソプロピルエチルアミン 0.68 g (5.3 mmol) を滴下した後、同温度で 6 時間攪拌した。反応液を酢酸エチル 40 ml で希釈し、5 %重曹水および水で数回洗浄して得られた酢酸エチル溶液を、芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去し、標記化合物 1.88 g を得た。

25

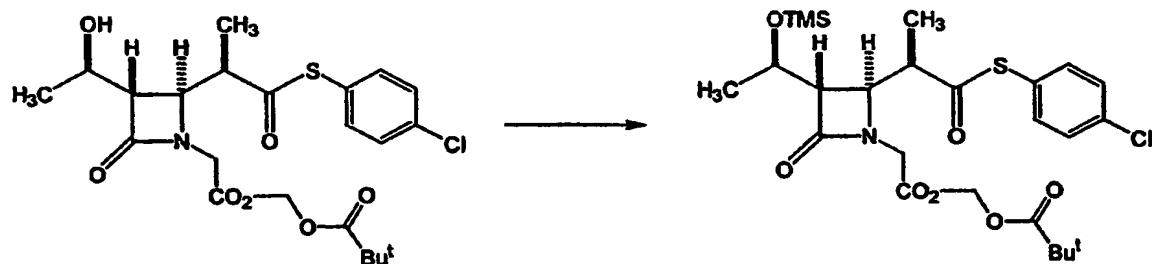
NMR δ (CDCl₃) : 1.19 (9H, s)、1.32~1.34 (6H,

m)、3.12~3.19 (2H, m)、3.89 (1H, d, J=18.3Hz)、4.15 (1H, dd, J=2.2, 4.1Hz)、4.19~4.27 (1H, m)、4.35 (1H, d, J=18.3Hz)、5.76 (2H, s)、7.36~7.43 (5H, m)

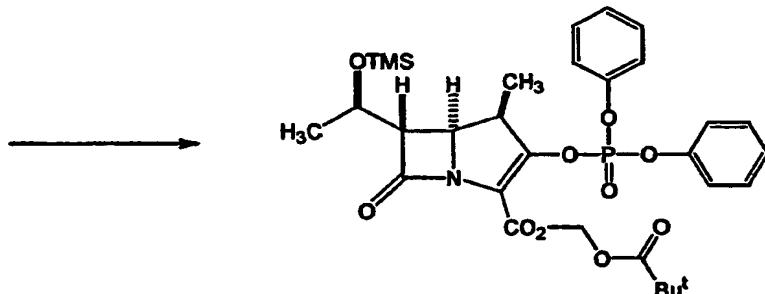
5

(実施例3) (4R, 5R, 6S)-6-[(1R)-1-トリメチルシリロキシエチル]-3-ジフェニルホスホリコキシ-4-メチル-7-オキソ-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプト-2-エン-2-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルの製造

10



15



20

実施例1と同様にして合成した(3S, 4S)-4-[(1R)-1-(p-クロロフェニルチオカルボニル)エチル]-3-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]-1-ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチル-2-アゼチジノン0.49g (1.0mmol)をトルエン5m1に溶解させ、室温にてトリエチルアミン0.17g (1.7mmol)を加え、塩化トリメチルシラン0.17g (1.5mmol)を滴下した後、同温度で14時間攪拌した。反応液をトルエン5m1で希釈し、水で数回洗浄して得られたトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。

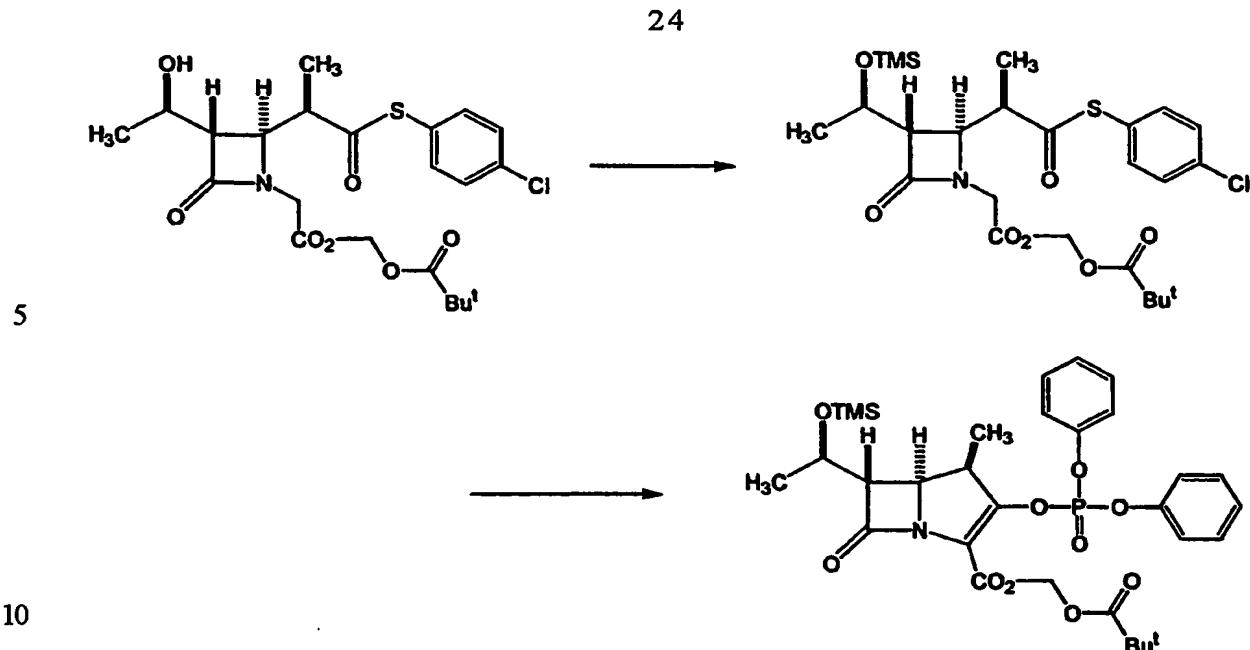
得られた油状残渣にテトラヒドロフラン8m1を加えて溶解させ、-25°Cま

で冷却し、水素化ナトリウムを0. 089 g (2. 1 mmol) 添加後、135分攪拌した。次いで同温度で臭化ベンジル0. 18 g (1. 05 mmol) を添加し、15分攪拌後、続けて塩化ジフェニルリン酸0. 30 g (1. 1 mmol) を添加し、2. 5時間攪拌した。反応液をトルエン50 mlで希釈し、氷冷下に2. 5%重曹水および水で数回洗浄したトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去して標記化合物を得た。

反応時の経時変化を追跡する手段として高速液体クロマトグラフィーにて分析を行ったが、反応液および得られた標記化合物をアセトニトリル／水／リン酸=700/300/1で混合した溶離液に溶解させ分析を行ったところ、後述の実施例5で得られた生成物と同じ保持時間に検出されたことから、水酸基保護基であるトリメチルシリル基が容易に脱保護されることを確認した。

NMR δ (CDCl₃) : 0. 11 (9H, s)、1. 19~1. 29 (15H, m)、3. 24 (1H, dd, J=2. 9, 6. 6 Hz)、3. 45~3. 50 (1H, m)、4. 07~4. 19 (2H, m)、5. 78 (1H, d, J=5. 5 Hz)、5. 81 (1H, d, J=5. 5 Hz)、7. 15~7. 40 (12H, m)

(実施例4) (4R, 5R, 6S)-6-[(1R)-1-トリメチルシリロキシエチル]-3-ジフェニルホスホリロキシ-4-メチル-7-オキソ-1-アザビシクロ[3. 2. 0]ヘプト-2-エン-2-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルの製造

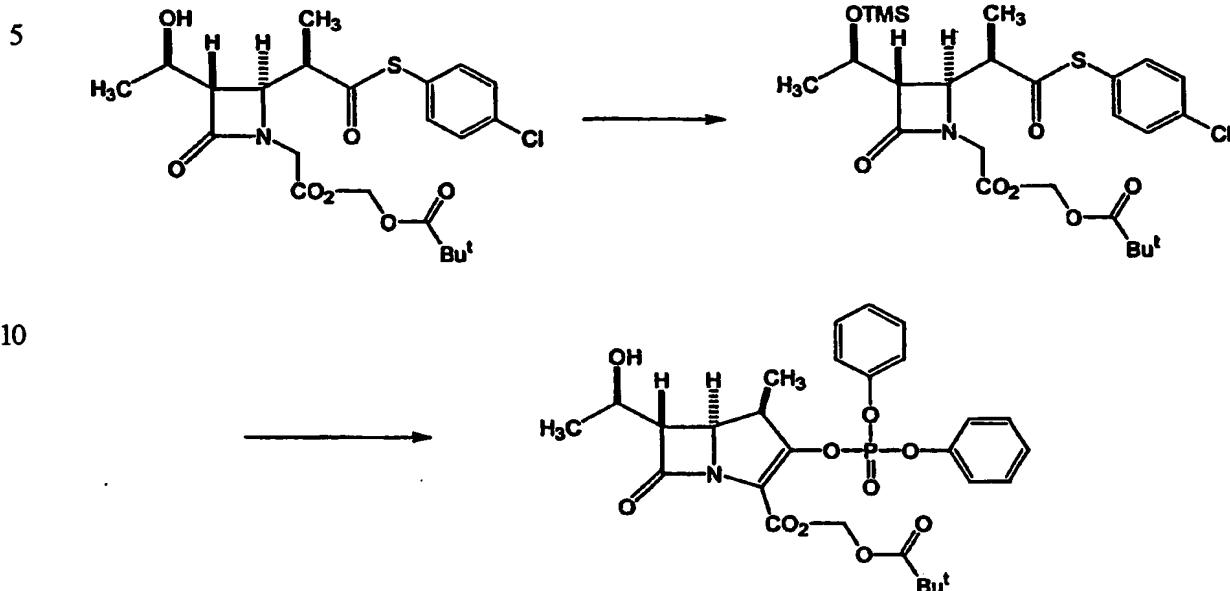


実施例 1 と同様にして合成した (3S, 4S) - 4 - [(1R) - 1 - (p - クロロフェニルチオカルボニル) エチル] - 3 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチル - 2 - アゼチジノン 1. 997 g (4. 1 mmol) をトルエン 20 mL に溶解させ、室温にてトリエチルアミン 0. 88 mL (6. 4 mmol) を加え、塩化トリメチルシラン 0. 78 mL (6. 2 mmol) を滴下した後、同温度で 15 時間攪拌した。反応液をトルエン 5 mL で希釈し、水で数回洗浄して得られたトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。

得られた油状残渣 2. 63 g にテトラヒドロフラン 22. 5 mL を加えて溶解させ、-70 °Cまで冷却し、カリウム *tert*-ブトキシドを 0. 956 g (8. 5 mmol) 添加後、15 分攪拌した。次いで同温度でヨウ化メチル 0. 26 mL (4. 2 mmol) を添加し、-35 °Cまで徐々に昇温しながら 25 分攪拌後、続けて-35 °Cにて塩化ジフェニルリン酸 1. 0 mL (4. 9 mmol) を添加し、-9 °Cまで徐々に昇温しながら 1. 8 時間攪拌した。反応液をトルエン 20 mL で希釈し、氷冷下に 2. 5 % 重曹水および水で数回洗浄したトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去して標記化合物を得た。

(実施例 5) (4R, 5R, 6S) - 6 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル

]-3-ジフェニルホスホリコキシ-4-メチル-7-オキソ-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプト-2-エン-2-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルの製造



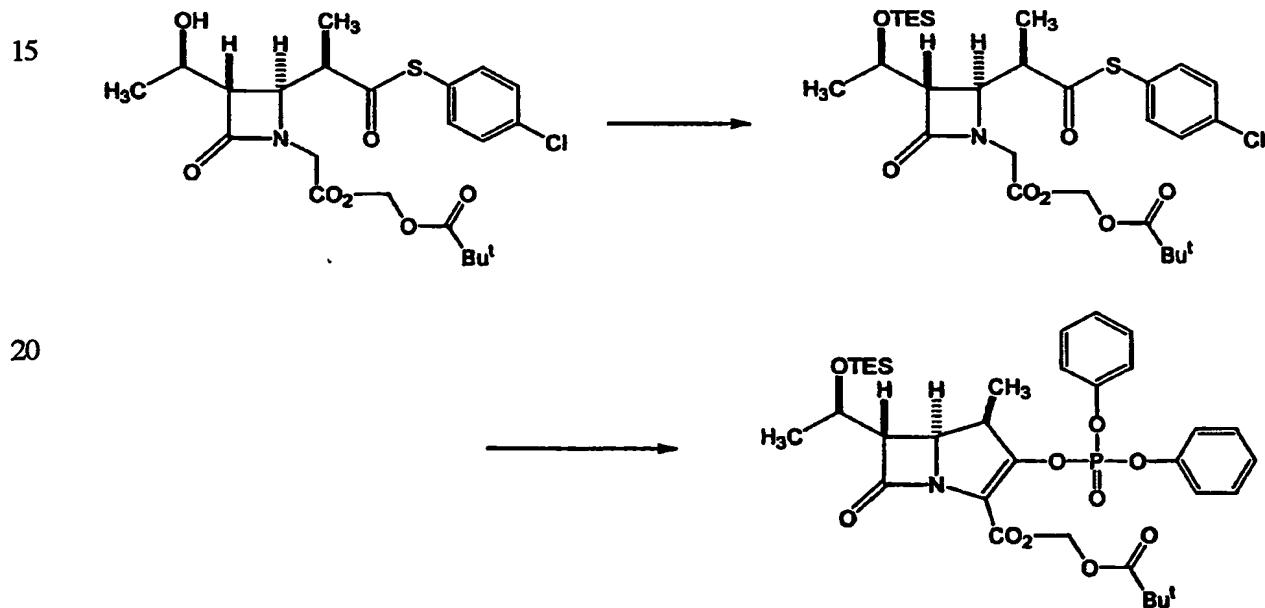
実施例 1 と同様にして合成した $(3S, 4S)-4-[(1R)-1-(p-$ クロロフェニルチオカルボニル) エチル] -3-[(1R)-1-ヒドロキシエチル] -1-ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチル-2-アゼチジノン 0. 97 g (2. 0 mmol) をトルエン 5 m l に溶解させ、室温にてトリエチルアミン 0. 50 g (5. 0 mmol) を加え、塩化トリメチルシラン 0. 39 g (3. 6 mmol) を滴下した後、同温度で 15 時間攪拌した。反応液をトルエンで希釈し、水で数回洗浄したトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。

得られた油状残渣にテトラヒドロフランとトルエンの体積比が 1 対 2 である混合溶媒 1.5 m l を加えて溶解させ、-25 °C まで冷却し、カリウム *tert*-ブロキシド 0. 475 g (4. 2 mmol) 添加後、1 時間攪拌した。次いで同温度でヨウ化メチル 0. 30 g (2. 1 mmol) を添加し、20 分攪拌後、続けて塩化ジフェニルリン酸 0. 60 g (2. 2 mmol) を添加し、2. 5 時間攪拌した。

反応液を氷冷下に酢酸エチルと水を添加し、1N塩酸水にて混合溶液のpHを3として分離した酢酸エチル溶液を、重曹水および水で数回洗浄した後、芒硝により乾燥させ、溶媒を留去して標記化合物を得た。

NMR δ (CDCl₃) : 1. 18~1. 20 (12H, m)、1. 29 (3H, 5 d, J=4. 9 Hz)、3. 28 (1H, dd, J=2. 4, 6. 3 Hz)、3. 45~3. 51 (1H, m)、4. 17~4. 21 (2H, m)、5. 77 (1H, d, J=5. 5 Hz)、5. 81 (1H, d, J=5. 5 Hz)、7. 21~7. 40 (12H, m)

10 (実施例6) (4R, 5R, 6S)-6-[(1R)-1-トリエチルシリロキシエチル]-3-ジフェニルホスホリロキシ-4-メチル-7-オキソ-1-アザビシクロ[3. 2. 0]ヘプト-2-エン-2-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルの製造



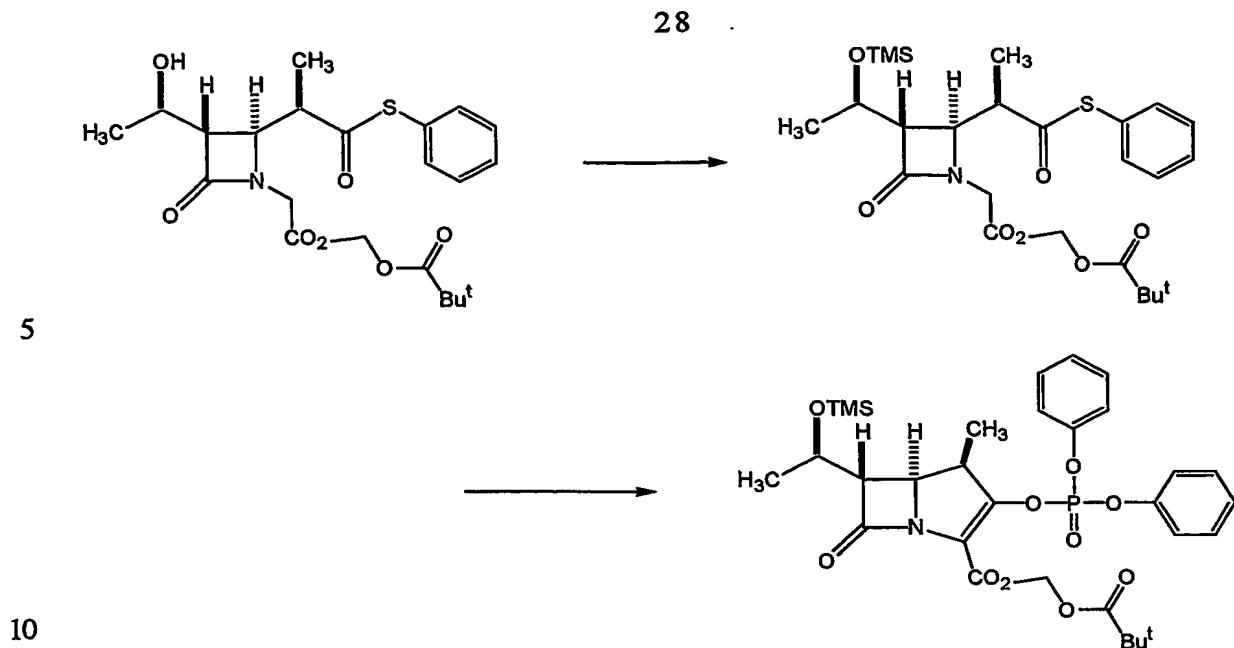
25 実施例1と同様にして合成した(3S, 4S)-4-[(1R)-1-(p-クロロフェニルチオカルボニル)エチル]-3-[(1R)-1-ヒドロキシエチル]-1-ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチル-2-アゼチジン0. 493g (1. 0mmol)をトルエン10mLに溶解させ、室温にてトリエチルアミン0. 17g (1. 7mmol)を加え、塩化トリエチルシラン0.

24 g (1. 6 mmol) を滴下した後、同温度で22時間攪拌した。反応液をトルエン10mlで希釈し、水で数回洗浄して得られたトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。

得られた油状残渣にテトラヒドロフラン6mlを加えて溶解させ、-25°Cまで冷却し、カリウムtert-ブトキシドを0.232 g (2.1 mmol) 添加後、60分攪拌した。次いで同温度で臭化ベンジル0.19 g (1.05 mmol) を添加し、20分攪拌後、続けて塩化ジフェニルリン酸0.30 g (1.1 mmol) を添加し、2時間攪拌した。反応液をトルエン50mlで希釈し、氷冷下に2.5%重曹水および水で数回洗浄したトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去して標記化合物を得た。

NMR δ (CDCl₃) : 0.59~0.62 (6H, m)、0.94 (9H, t, J=8.1 Hz)、1.19~1.28 (15H, m)、3.23 (1H, dd, J=2.9, 6.6 Hz)、3.42~3.46 (1H, m)、4.13 (1H, dd, J=2.9, 10.3 Hz)、4.18~4.23 (1H, m)、5.78 (1H, d, J=5.5 Hz)、5.81 (1H, d, J=5.5 Hz)、7.15~7.43 (12H, m)

(実施例7) (4R, 5R, 6S)-6-[(1R)-1-トリメチルシリロキシエチル]-3-ジフェニルホスホリコキシ-4-メチル-7-オキソ-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプト-2-エン-2-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルの製造

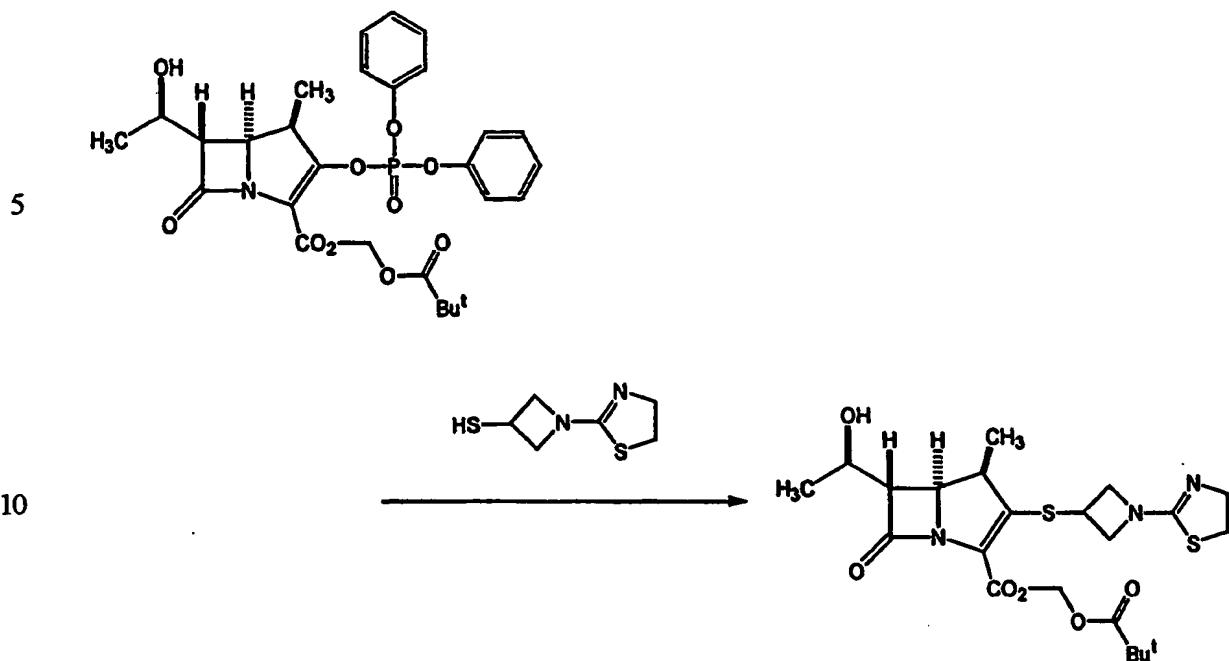


実施例 2 と同様にして合成した (3S, 4S) - 4 - [(1R) - 1 - (フェニルチオカルボニル) エチル] - 3 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルメチル - 2 - アゼチジノンを含む油状残渣 0.94 g をトルエン 10 ml に溶解させ、室温にてトリエチルアミン 0.

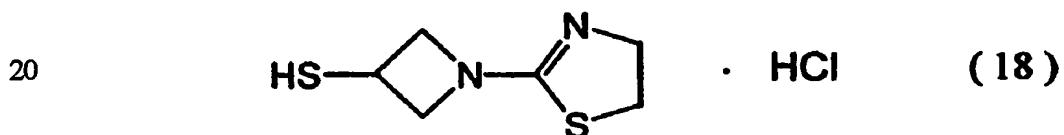
15 51 g (5.0 mmol) を加え、塩化トリメチルシラン 0.40 g (3.6 mmol) を滴下した後、同温度で 19 時間攪拌した。反応液をトルエン 10 ml で希釈し、水で数回洗浄して得られたトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去した。

得られた油状残渣にテトラヒドロフラン 10 ml を加えて溶解させ、-60 °C まで冷却し、カリウム *tert*-ブトキシドを 0.45 g (4.0 mmol) 添加後、20 分攪拌した。次いで -50 °C にてヨウ化メチル 0.28 g (2.0 mmol) を添加し、25 分攪拌後、続けて塩化ジフェニルリン酸 0.56 g (2.1 mmol) を添加し、1.7 時間攪拌した。反応液をトルエン 20 ml で希釈し、氷冷下に 2.5% 重曹水および水で数回洗浄したトルエン溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去し、標記化合物を得た。

(参考例 1) ピバロイルオキシメチル (1R, 5S, 6S) - 2 - [1 - (1, 3 - チアゾリン - 2 - イル) アゼチジン - 3 - イル] チオ - 6 - [(1R) - 1 - ヒドロキシエチル] - 1 - メチルカルバペニ - 2 - エム - 3 - カルボキシレ

一トの製造

実施例 5 と同様にして合成し、精製した (4R, 5R, 6S) -6- [(1R) -1-ヒドロキシエチル] -3-ジフェニルホスホリコキシ-4-メチル-7-オキソ-1-アザビシクロ [3. 2. 0] ヘプト-2-エン-2-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルを含む油状残渣 0. 32 g をアセトニトリル 1 m l に溶解させ、式 (18) :



で示される化合物 0. 07 g (0. 33 mmol) を添加し、-10°C にてジイソプロピルエチルアミン 0. 09 g (0. 70 mmol) を滴下後、同温度にて 3 時間攪拌した。反応終了後、酢酸エチル 20 m l および水 20 m l を添加し、25 クエン酸水を加えて水層へ抽出した後、酢酸エチル 20 m l および重炭酸カリウムを添加して再度酢酸エチル層へと抽出した。本溶液を芒硝にて乾燥させた後、溶媒を留去し、NMR 分析により標記化合物の生成を確認した。

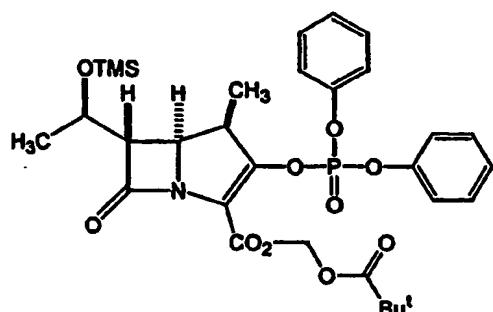
NMR δ (CDCl₃) : 1. 23 (9H, s)、1. 23 (3H, d, J = 7. 1)、1. 34 (3H, d, J = 6. 4 Hz)、3. 13 ~ 3. 21 (1H, m)

30

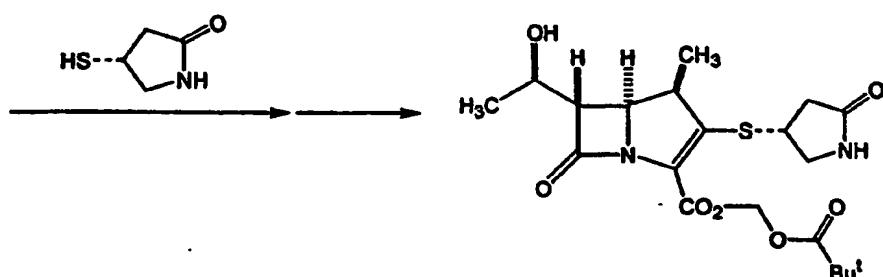
)、3.23 (1H, dd, $J = 2.7, 6.8$ Hz)、3.37 (2H, t, $J = 7.6$ Hz)、3.94~4.03 (4H, m)、4.10~4.26 (3H, m)、4.36~4.42 (2H, m)、5.84 (1H, d, $J = 5.5$ Hz)、5.97 (1H, d, $J = 5.5$ Hz)

5

(参考例2) ピバロイルオキシメチル (1R, 5S, 6S) -2-[(3R)
-5-オキソピロリジン-3-イル] チオ-6-[(1R) -1-ヒドロキシエ
チル] -1-メチルカルバペン-2-エム-3-カルボキシレートの製造



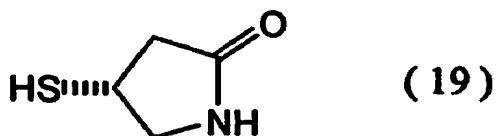
15



20

実施例4と同様にして合成した(4R, 5R, 6S)-6-[(1R)-1-トリメチルシリロキシエチル]-3-ジフェニルホスホリロキシ-4-メチル-7-オキソ-1-アザビシクロ[3.2.0]ヘプト-2-エン-2-カルボン酸ピバロイルオキシメチルエステルを含む油状残渣4.32gをアセトニトリル15mLに溶解させ、式(19)：

25 15 ml に溶解させ、式 (19) :



で示される化合物 0.57 g (4.9 mmol) を添加し、5°C にてジイソプロ

31

ピルエチルアミン 0. 79 g (6. 1 mmol) を滴下後、同温度にて 70 分攪拌した。反応終了後、アセトニトリルを留去し、酢酸エチル 40 mL に溶解させ、重曹水にて数回洗浄することにより副生したジフェニルリン酸を除去した。得られた酢酸エチル溶液に水を添加後、1 N の塩酸水を pH 3 となるまで加えた。分液操作により得られた酢酸エチル溶液を重曹水、水で洗浄した後、本溶液を芒硝にて乾燥させ、さらに溶媒を留去し、アセトン 20 mL に溶解させた。これにトルエン 30 mL を添加して、アセトン溶媒を徐々に留去し、白濁溶液となるのを確認した。この白濁溶液を 0 ~ 5 °C にて 1 時間攪拌し、ろ別、洗浄することにより白色結晶を得た。再度、アセトンに溶解させ、上記同様、トルエン添加及び溶媒留去、攪拌、ろ別、洗浄の操作を経ることにより、標記化合物を含む白色結晶 0. 70 g を得た。

NMR δ (CDCl₃) : 1. 22 (9H, s)、1. 27 (3H, d, J = 7. 1)、1. 32 (3H, d, J = 6. 3 Hz)、2. 39 (1H, dd, J = 5. 1, 17. 1 Hz)、2. 83 (1H, dd, J = 8. 1, 17. 1 Hz)、3. 26 (1H, dd, J = 2. 4, 6. 8 Hz)、3. 31 ~ 3. 36 (1H, m)、3. 84 (1H, dd, J = 8. 1, 10. 7 Hz)、4. 01 ~ 4. 06 (1H, m)、4. 22 ~ 4. 28 (2H, m)、5. 82 (1H, d, J = 5. 5 Hz)、5. 96 (1H, d, J = 5. 5 Hz)

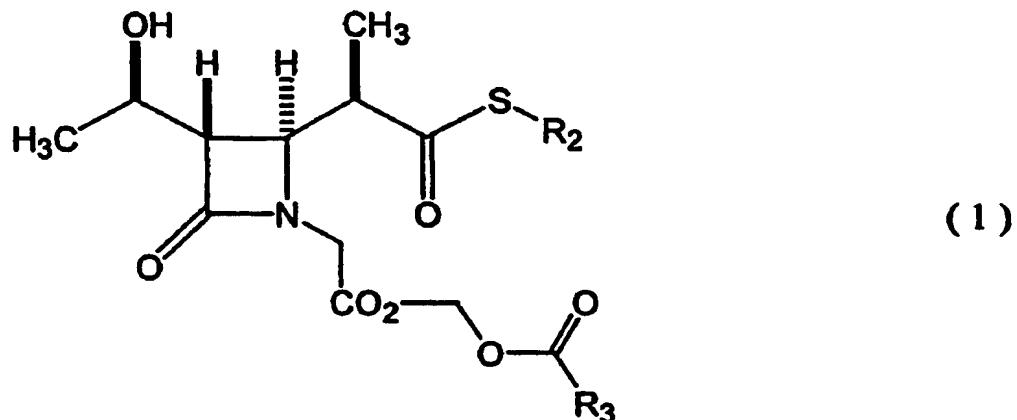
20 産業上の利用可能性

本発明により、近年活発に研究開発がなされている種々の経口投与用 1 β -メチルカルバペネム化合物の効率的な合成を可能にする、新規な共通合成中間体 (4)、その新規な合成前駆体 (1) 及び (3) の各化合物とそれらの製造方法が提供され、本発明は工業的に有用なものである。

請求の範囲

1. 一般式 (1) :

5

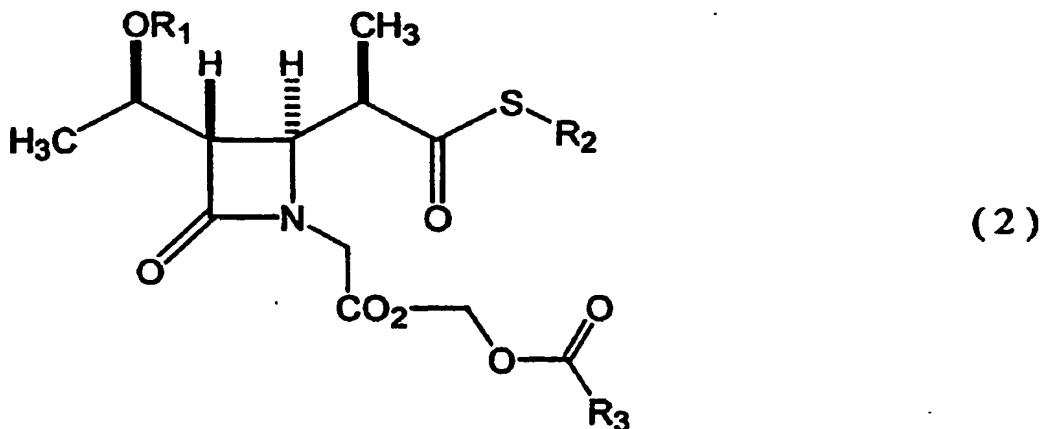


10

(式中、R₂はアリール基またはヘテロアリール基を示し、R₃は炭素数1～10のアルキル基または炭素数3～10のシクロアルキル基を示す)で表される化合物の水酸基を保護することにより、一般式(2) :

15

20

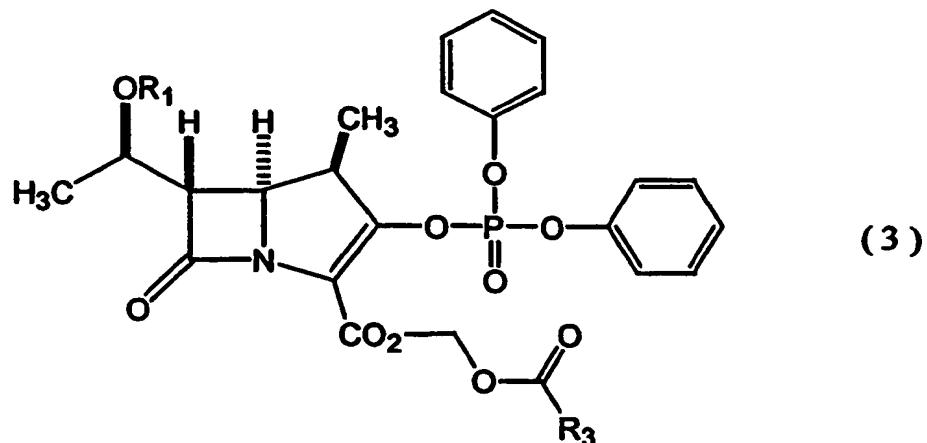


25

(式中、R₁はトリメチルシリル基又はトリエチルシリル基を示し、R₂、R₃は前記と同じ意味を示す)で表される化合物と成し、これを強塩基の存在下に環化させ、引き続き塩化ジフェニルリン酸と反応させることにより、一般式(3)

:

33



(式中、R₁、R₃は前記と同じ意味を示す) で表される化合物とすることを特
10 徴とする、β-ラクタム化合物の製造方法。

2. 強塩基としてアルカリ金属アルコキシド、アルカリ金属アミドまたはアル
カリ金属水素化物からなる群より選択される塩基を使用する請求の範囲第1項に
記載の製造方法。

15

3. アルカリ金属アルコキシドがカリウムtert-ブトキシドである請求の
範囲第2項に記載の製造方法。

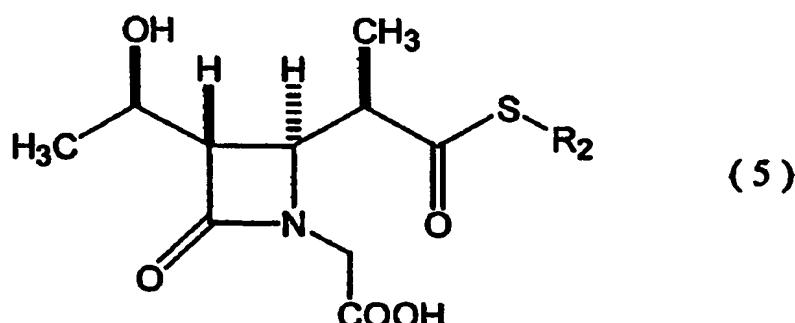
4. アルカリ金属アミドがナトリウムビス(トリメチルシリル)アミドである
20 請求の範囲第2項に記載の製造方法。

5. アルカリ金属水素化物が水素化ナトリウムである請求の範囲第2項に記載
の製造方法。

25 6. 前記式(1)で表される化合物が、一般式(5)：

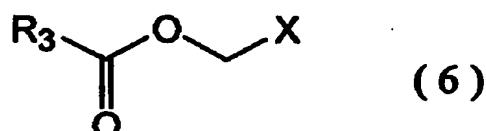
34

5



(式中、R₂はアリール基またはヘテロアリール基を示す)で表される化合物と、一般式(6)：

10



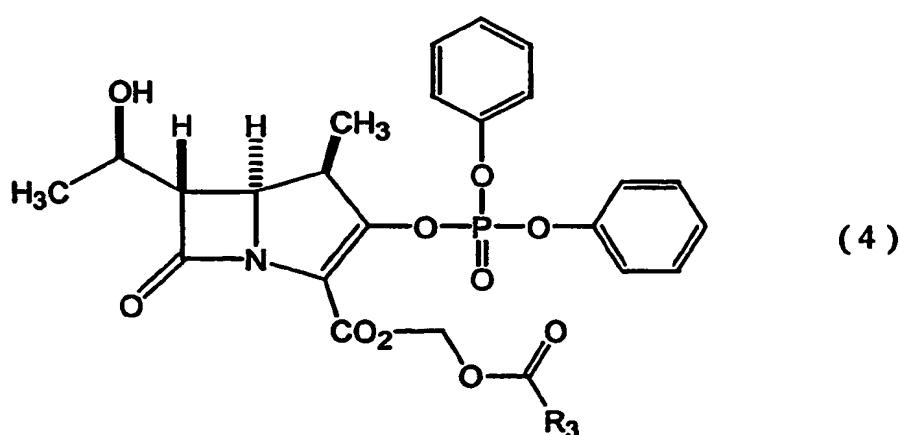
(式中、R₃は炭素数1～10のアルキル基または炭素数3～10のシクロアルキル基を示し、Xはハロゲン原子を示す)で表される化合物を、塩基の存在下に反応させて得られたものである請求の範囲第1項記載の製造方法。

15

7. 請求の範囲第1から6項の何れかに記載の方法により製造された前記式(3)で表される化合物の水酸基部位の脱保護を行うことを特徴とする、一般式(4)：

20

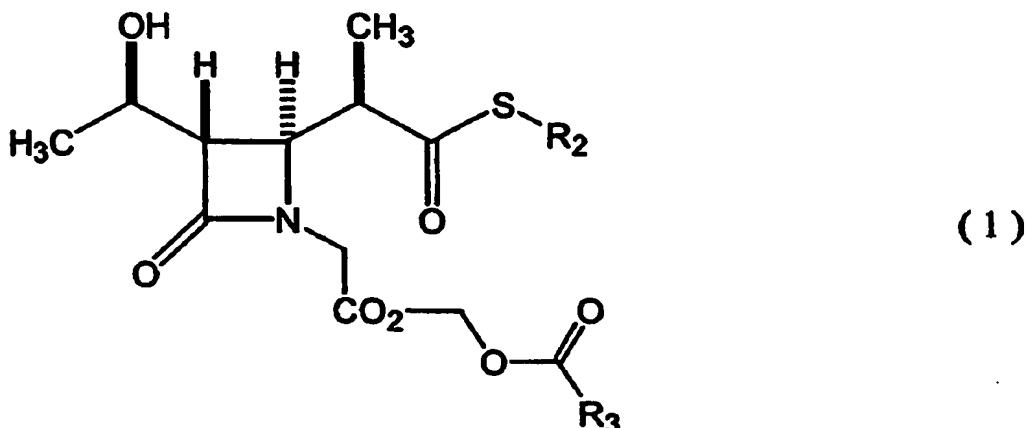
25



(式中、R₃は炭素数1～10のアルキル基または炭素数3～10のシクロアルキル基を示す)で表されるβ-ラクタム化合物の製造方法。

8. 一般式 (1) :

5



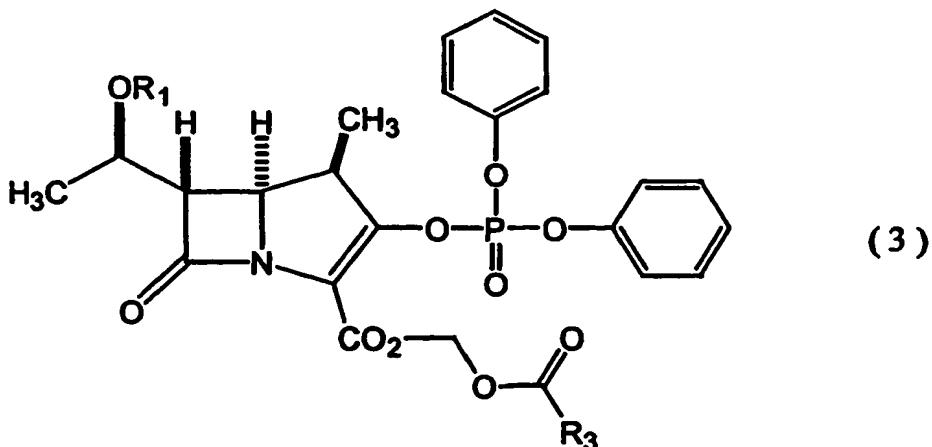
10 (式中、R₂はアリール基またはヘテロアリール基を示し、R₃は炭素数1～10のアルキル基または炭素数3～10のシクロアルキル基を示す) で表される化合物。

15 9. R₂がフェニル基またはp-クロロフェニル基である請求の範囲第8項に記載の化合物。

10. R₃がtert-ブチル基である請求の範囲第8または9項に記載の化合物。

20 11. 一般式 (3) :

25



(式中、R₁はトリメチルシリル基またはトリエチルシリル基を示し、R₃は炭

素数1～10のアルキル基または炭素数3～10のシクロアルキル基を示す)で表される化合物。

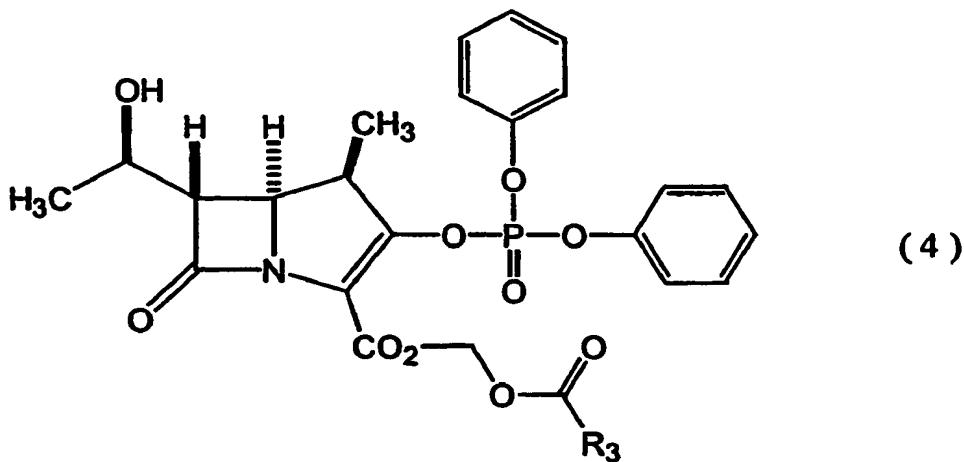
12. R_3 がtert-ブチル基である請求の範囲第11項に記載の化合物。

5

13. R_1 がトリメチルシリル基である請求の範囲第11又は12項に記載の化合物。

14. 一般式(4)：

10



15

(式中、 R_3 は炭素数1～10のアルキル基または炭素数3～10のシクロアルキル基を示す)で表される化合物。

20

15. R_3 がtert-ブチル基である請求の範囲第14項に記載の化合物。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP03/14419

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int.Cl' C07F9/6561, 19/00, C07D205/08//C07F7/18, C07D477/00,
477/04

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl' C07F9/6561, 19/00, C07D205/08//C07F7/18, C07D477/00,
477/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X A	SAKURAI, Osamu et al., A New Synthesis of 1< > -Alkylcarbapenems Utilizing Eschenmoser Sulfide Contraction of the Novel Thiazinone Intermediates, Journal of Organic Chemistry, 1996, 61(22), 7889-7894, Scheme 4	11-15 1-10
X A	EP 559533 A1 (TANABE SEIYAKU CO., LTD.), 08 September, 1993 (08.09.93), & JP 5-279367 A & US 5414081 A Examples 3, 4	11-15 1-10

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

* Special categories of cited documents:
 "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier document but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
27 February, 2004 (27.02.04)Date of mailing of the international search report
16 March, 2004 (16.03.04)Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. 7 C07F9/6561, 19/00, C07D205/08 // C07F7/18, C07D477/00, 477/04

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl. 7 C07F9/6561, 19/00, C07D205/08, C07F7/18, C07D477/00, 477/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CAPLUS (STN), REGISTRY (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X A	SAKURAI, Osamu et al., A New Synthesis of 1<SYN98>-Alkylcarbapenems Utilizing Eschenmoser Sulfide Contraction of the Novel Thiazinone Intermediates, Journal of Organic Chemistry, 1996, 61(22), 7889-7894 Scheme 4	11-15 1-10
X A	EP 559533 A1 (TANABE SEIYAKU CO., LTD.) 1993.09.08 & JP 5-279367 A & US 5414081 A Example 3, 4	11-15 1-10

 C欄の続きにも文献が列挙されている。 パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

27. 02. 2004

国際調査報告の発送日

16. 3. 2004

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

本堂裕司

4H

9049

電話番号 03-3581-1101 内線 3443